

# LIGHT EMITTING DEVICE, LUMINOUS DEVICE AND DISPLAY PANEL

Patent number: JP2001350431

Publication date: 2001-12-21

Inventor: NUMAO KOJI

Applicant: SHARP CORP

Classification:

- international: G09F9/30; G09G3/20; G09G3/30; H05B33/14

- european:

Application number: JP20000171246 20000607

Priority number(s):

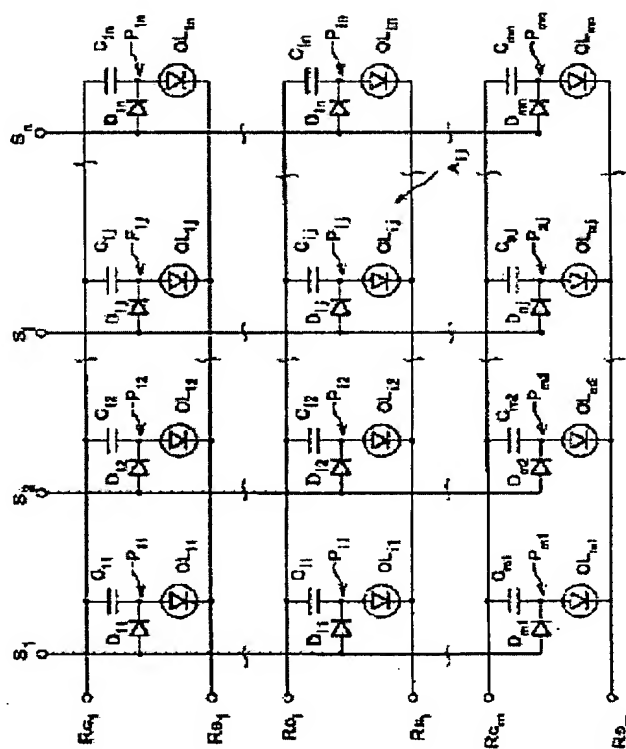
Also published as:

US2001054711 (A1)

## Abstract of JP2001350431

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a light emitting device which emits light with constant luminance while attaining the enhancing of luminescent efficiency and a luminous device and a display panel using the devices.

**SOLUTION:** In pixels  $A_{ij}$  of an EL (electroluminescent) display element, diodes elements  $D_{ij}$ , organic EL elements  $OL_{ij}$  and capacitors  $C_{ij}$  are provided. Cathodes of the diodes elements  $D_{ij}$ , anodes of the organic EL elements  $OL_{ij}$  and electrodes of one sides of the capacitors  $C_{ij}$  are electrically connected at common terminals  $P_{ij}$ . The anodes of the diode elements  $D_{ij}$  are connected to signal electrodes  $S_j$ . The electrodes of other side of the capacitors  $C_{ij}$  are connected to scanning side electrodes  $R_{ci}$ . The cathodes of the EL elements  $OL_{ij}$  are connected to scanning side  $R_{si}$ . Forward directions of the diode elements  $D_{ij}$  and the forward directions of the EL elements  $OL_{ij}$  are aligned. Then, currents flowing through the EL elements  $OL_{ij}$  are controlled by controlling voltages among the electrodes  $R_{ci}$  and the electrodes  $R_{si}$ .



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2001-350431  
(P2001-350431A)

(43) 公開日 平成13年12月21日 (2001. 12. 21)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テームコード (参考)
G 0 9 F 9/30	3 6 5	G 0 9 F 9/30	3 6 5 Z 3 K 0 0 7
	3 6 0		3 6 0 5 C 0 8 0
G 0 9 G 3/20	6 4 1	G 0 9 G 3/20	6 4 1 D 5 C 0 9 4
3/30		3/30	J
H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	A
審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 29 頁)			

(21) 出願番号 特願2000-171246(P2000-171246)

(22) 出願日 平成12年6月7日 (2000. 6. 7)

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 沼尾 孝次

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74) 代理人 100080034

弁理士 原 謙三

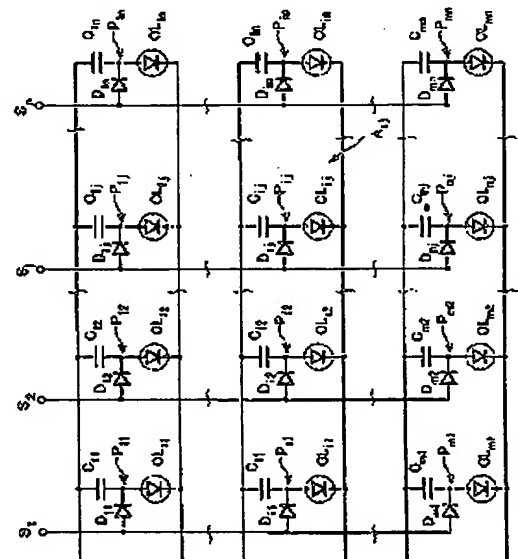
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 発光器、発光装置、及び表示パネル

## (57) 【要約】

【課題】 効率の向上を図りつつ、安定した発光輝度を示す発光器、及びそれを用いた発光装置、表示パネルを提供する。

【解決手段】 EL表示パネルの画素A<sub>ij</sub>には、ダイオード素子D<sub>ij</sub>、有機EL素子OL<sub>ij</sub>、及びコンデンサC<sub>ij</sub>が設けられている。ダイオード素子D<sub>ij</sub>のカソード、有機EL素子OL<sub>ij</sub>のアノード、及びコンデンサC<sub>ij</sub>の一方の電極が、共通端子P<sub>ij</sub>において電気的に接続されている。ダイオード素子D<sub>ij</sub>のアノードは、信号電極S<sub>i</sub>に接続されている。コンデンサC<sub>ij</sub>の他方の電極は、走査側電極R<sub>c</sub>に接続されている。有機EL素子OL<sub>ij</sub>のカソードは、走査側電極R<sub>s</sub>に接続されている。ダイオード素子D<sub>ij</sub>の順方向と有機EL素子OL<sub>ij</sub>の順方向とが揃っている。走査側電極R<sub>c</sub>と走査側電極R<sub>s</sub>との間の電圧を制御して有機EL素子OL<sub>ij</sub>を流れる電流を制御する。



(2)

特開2001-350431

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】第1端子及び第2端子を有し、第1端子と第2端子との間をスイッチング可能なアクティブ素子と、

第1端子及び第2端子を有するダイオード型発光素子と、

第1端子及び第2端子を有するコンデンサとを備え、前記アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの各第1端子が互いに電気的に接続されており、

前記アクティブ素子のスイッチング動作を制御しつつ、前記アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの各第2端子に個別に電位を設定することが可能であることを特徴とする発光器。

【請求項2】請求項1に記載の発光器において、

前記アクティブ素子がダイオード型アクティブ素子であり、

前記ダイオード型発光素子の順方向と、前記ダイオード型アクティブ素子の順方向とが、揃っていることを特徴とする発光器。

【請求項3】請求項1に記載の発光器において、

前記アクティブ素子が、第1端子と第2端子との間のスイッチングを制御するための電位が設定される第3端子を備えたトランジスタ型アクティブ素子であることを特徴とする発光器。

【請求項4】請求項1から3の何れか1項に記載の発光器と、

前記アクティブ素子のスイッチング動作を制御しつつ、前記アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの各第2端子に設定する電位をそれぞれ制御する制御部とを備え、

この制御部が、前記アクティブ素子を導通状態にしつつ、前記アクティブ素子の第2端子と前記コンデンサの第2端子との間に電位差を生じさせることで前記コンデンサに電荷を蓄積させる動作と、

前記アクティブ素子を非導通状態にしつつ、前記コンデンサに蓄積させた電荷をダイオード型発光素子を介して放電させるように、前記コンデンサの第2端子と前記ダイオード型発光素子の第2端子との間の電位差を変化させる動作とを行うことを特徴とする発光装置。

【請求項5】請求項2に記載の発光器と、

前記ダイオード型アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの各第2端子に設定する電位をそれぞれ制御する制御部とを備え、

この制御部が、前記ダイオード型アクティブ素子に順方向の電位差が生じるように前記ダイオード型アクティブ素子の第2端子と前記コンデンサの第2端子との間に電

2

位差を生じさせるように前記ダイオード型アクティブ素子の第2端子と前記コンデンサの第2端子との間に電位差を生じさせつつ、前記コンデンサに蓄積させた電荷をダイオード型発光素子を介して放電させるように、前記コンデンサの第2端子と前記ダイオード型発光素子の第2端子との間の電位差を変化させる動作とを行うことを特徴とする発光装置。

【請求項6】請求項3に記載の発光器と、

前記トランジスタ型アクティブ素子の第3端子に設定する電位を制御してスイッチング動作を制御しつつ、前記トランジスタ型アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの各第2端子に設定する電位をそれぞれ制御する制御部とを備え、

この制御部が、前記トランジスタ型アクティブ素子を導通状態にしつつ、前記アクティブ素子の第2端子と前記コンデンサの第2端子との間に電位差を生じさせることで前記コンデンサに電荷を蓄積させる動作と、

前記トランジスタ型アクティブ素子を非導通状態にしつつ、前記コンデンサに蓄積させた電荷をダイオード型発光素子を介して放電させるように、前記コンデンサの第2端子と前記ダイオード型発光素子の第2端子との間の電位差を変化させる動作とを行うことを特徴とする発光装置。

【請求項7】請求項1から3の何れか1項に記載の発光器が行列状に配置されてなることを特徴とする表示パネル。

【請求項8】請求項3に記載の発光器が行列状に配置されてなるとともに、各発光器の間で前記コンデンサの第2端子または前記ダイオード型発光素子の第2端子が電気的に接続されていることを特徴とする表示パネル。

【請求項9】請求項2に記載の発光器が行列状に配置されてなるとともに、

列方向に配置された各発光器の間で、前記ダイオード型アクティブ素子の第2端子同士が電気的に接続され、かつ、

行方向に配置された各発光器の間で、前記コンデンサの第2端子同士および前記ダイオード型発光素子の第2端子同士がそれぞれ電気的に接続されていることを特徴とする表示パネル。

【請求項10】請求項3に記載の発光器が行列状に配置されてなるとともに、

列方向に配置された各発光器の間で、前記トランジスタ型アクティブ素子の第2端子同士が電気的に接続され、かつ、

行方向に配置された各発光器の間で、前記ダイオード型発光素子の第2端子同士または前記コンデンサの第2端子同士、および前記トランジスタ型アクティブ素子の第

(3)

特開2001-350431

3

前記トランジスタ型アクティブ素子の第3端子に設定する電位を制御してスイッチング動作を制御しつつ、前記トランジスタ型アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの各第2端子に設定する電位をそれぞれ制御する制御部とを備え、

この制御部が、前記トランジスタ型アクティブ素子を導通状態にしつつ、前記ダイオード型発光素子に逆方向の電位差が生じるように、前記アクティブ素子の第2端子、及び前記トランジスタ型アクティブ素子の第2端子に電位を設定する動作を行うことを特徴とする発光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜EL (Electro Luminescence) や FED (Field Emission Device) 等の自発光型の発光素子を用いた発光器、発光装置、及び表示パネルに関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、液晶ディスプレイに対抗するフラットパネルディスプレイ候補として、有機EL (Electro Luminescence) 表示パネルFEDに代表される自発光型の発光素子を用いた表示パネルが注目されている。

【0003】図19(a)及び図19(b)に示すのはSID'97 DIGEST p.1073-1075において発表された、青色発光有機EL素子の構成である。ここで、図19(a)は、従来の青色発光有機EL素子311の構成を示す断面図であり、図19(b)は、図19(a)における発光層307の構造式である。

【0004】この青色発光有機EL素子311は、ガラス基板301の上にITO等透明な陽極(透明電極)302を形成し、その上に有機多層膜304が形成されている。この有機多層膜304の上には、A1等の陰極303が形成されている。この有機多層膜304にはいくつかの構造があるが、この文献では陽極302の上に正孔注入層305、正孔輸送層306、発光層307、及び電子輸送層308を積層した構成としている。また、この文献には、単色青色発光を色変換フィルタで色変換してフルカラー化する構成が開示されている。その発光層307としては、図19(b)に示した構造式のもの(ビフェニール(DPVBi:出光興産))が用いられ

【0005】図20に示すのは、NEC技術Vol.51 No.10/1998 p.28-32において示された、RGB3色発光有機EL素子の構成である。図20は、従来のRGB3色発光有機EL素子のピクセル構成を示す断面図である。なお、図20の構成要素において、図19(a)の構成要素に相当するものには図19(a)と同じ符号を付し

4

04の上には、A1等の陰極303が形成されている。この有機多層膜304にはいくつかの構造があるが、この文献では陽極302の上に正孔輸送層306、発光層307、及び電子輸送層308を積層した構成としている。この文献では、正孔注入層(図示せず)と正孔輸送層306には、芳香族アミン系材料を使用している。また、発光層307のうち、赤色の発光層307Rには、G(緑)系発光材料をホスト材にしてR(赤)系レーザ用色素DCMをドーピングしたものを使用し、緑色発光層307G及び青色発光層307Bには、芳香族アミン系材料を使用している。そして、電子輸送層308には、金属錯体材料を使用している。

【0006】この他にも、有機多層膜304に用いられる材料は、特開平3-152897号公報、特開平5-70773号公報、特開平5-198377号公報、特開平5-214332号公報、特開平6-172751号公報等多数の特許公報にも記載されている。

【0007】図21は、このような有機EL素子を用いた単純マトリックス型EL表示パネルの構成を示す斜視図である。すなわち、ガラス基板1上に一方の方向に伸びた複数の陽極2を形成し、その上に有機多層膜4を介して上記陽極2と交差する方向に伸びた複数の陰極3を形成する。そして、陽極2と陰極3とが交差する領域を画素とし単純マトリックス型EL表示パネルを構成する。

【0008】図22は、図19及び図20に示した有機EL素子の陰極303と陽極302との間の電圧(陰極-陽極間電圧)と発光層307を流れる電流との関係を示すグラフである。また、図23は、この発光層307を流れる電流と発光強度との関係を示すグラフである。図23に示すように、有機EL素子では発光層307を流れる電流と発光強度とは概ね比例関係にあるが、図22に示すように、陰極-陽極間電圧と発光層307を流れる電流との関係は、温度等の要因により変化する。

【0009】したがって、有機EL素子は、電圧制御で駆動するより電流制御で駆動する方が発光強度が安定して好ましい。そこで、有機EL素子を駆動するカラム(データ側)ドライバ回路構成としては、図24に示すような電流制御型ドライバ回路116を使用することが好ましい。図24は、マトリックス型EL表示パネルの構成を示すブロック図である。

【0010】ここでは、カラムドライバ回路112で生成された電圧が可変型定電流回路115によって電圧-電流変換されることで、電流制御型ドライバ回路116を構成している。このような構成が好ましいかはともかく、有機EL素子では電流制御型のドライバ回路を使用することが好ましい。

(4)

特開2001-350431

5

6

回路111が接続される。これにより、マトリックス型のE<sub>L</sub>表示パネルが構成される。なお、カラムドライバ回路112は、RGB（赤、緑、青）各色の輝度に対応したデータをシフトレジスタ113で受け、クロックCLKで転送し、データホールド・タイミングパルスLPでサンプルホールド回路114に保持し、その保持したデータを基に可変型定電流回路115から電流を出力する構成である。

【0012】このようなマトリックス型E<sub>L</sub>表示パネルが単純マトリックス型の場合の駆動方法は、PICNEER R&D Vol.8 No.3 p.41-49や、特開平9-232074号公報に示されている。単純マトリックス型のE<sub>L</sub>表示パネルの駆動方法について、図25を用いて説明する。図25は、単純マトリックス型のE<sub>L</sub>表示パネルの駆動回路を示す回路図である。

【0013】選択したロウ（走査側）電極K2をGND電位に落し、他のロウ電極を特定電位（この場合約10V）とする。そして、発光させたい画素E<sub>1</sub>、…、画素E<sub>n</sub>に対応するカラム（データ側）電極A2・A3から定電流を流し、発光させたくない画素に対応するカラム電極はオープン状態として表示を行う。

【0014】また、各画素で多階調表示をするためには、各画素に表示したい階調レベルに比例させて、カラム電極から供給する電流を制御する。この場合の電流制御方法としては、図24の可変型定電流回路115からカラム電極（図24では陽極2）へ出力する電流の大きさを、画素に表示すべき輝度にしたがって変化させる電流値変調階調制御方法と、カラム電極へ出力する電流を一定とし電流供給時間を画素へ表示すべき輝度にしたがって変化させるパルス幅変調階調制御方法とがある。

【0015】また、ダイオードを用いたアクティブ・マトリックス型E<sub>L</sub>表示パネルの構成が、特開平10-268798号公報などに示されている。

【0016】この公報におけるE<sub>L</sub>表示パネルの画素の等価回路は図26のようになる。図26は、ダイオードを用いたアクティブ・マトリックス型のE<sub>L</sub>表示パネルの画素の等価回路を示す回路図である。ここで、画素12は、有機E<sub>L</sub>素子13、付加容量（補助容量）14、付加抵抗15、画素駆動素子としてのMIM（Metal Insulator Metal）ダイオード16から構成されている。

【0017】また、このE<sub>L</sub>表示パネルの画素12は、図27（a）及び図27（b）に示すような構造である。ここで、図27（a）は、図26の画素12の構造を示す平面図であり、図27（b）は、図27（a）のA-A線矢視断面図である。MIMダイオード16は、タンタルから成るカソード電極21と、シリコン酸化膜から成る絶縁膜22と、クロムから成るアノード電極23とから構成されている。

ノード電極23が絶縁基板31上に延出されることによって形成されている。

【0018】付加容量14は、互いに対向する電極41・42、及び絶縁膜43によって構成されている。タンタルから成る電極41は、絶縁基板31上に形成されている。電極41上には、シリコン酸化膜から成る絶縁膜43を介して、クロムから成る電極42が形成されている。そして、電極42は、付加抵抗15を形成する配線層と接続されている。ここで、電極41は、MIMダイオード16のカソード電極21と同時に形成され、電極42はMIMダイオード16のアノード電極23と同時に形成され、絶縁膜43はMIMダイオード16の絶縁膜22と同時に形成される。

【0019】有機E<sub>L</sub>素子13は、ITOなどの透明電極から成る陽極51、ホール輸送層52、発光層53、電子輸送層54、及びアルミニウム合金から成る陰極55の積層構造である。各層52～54は有機化合物から成る。陰極55は、シリコン酸化膜から成る絶縁膜56を介して、付加容量14を構成する電極42上に形成されている。また、陰極55は、絶縁膜56に形成されたコンタクトホール57を介して、MIMダイオード16のアノード電極23に接続されている。陽極51は、絶縁膜43及び絶縁膜56に形成されたコンタクトホール58を介して、付加容量14の電極41に接続されている。

【0020】また、このE<sub>L</sub>表示パネルと、このE<sub>L</sub>表示パネルの駆動系との構成は、図28に示すような構成である。ここで、図28は、ダイオードを用いたアクティブ・マトリックス型E<sub>L</sub>表示パネルの構成を示すブロック図である。

【0021】E<sub>L</sub>表示装置84は、E<sub>L</sub>表示パネル81、ゲートドライバ82、ドレインドライバ（データドライバ）83から構成されている。E<sub>L</sub>表示パネル81には、ゲート配線（走査線）G<sub>1</sub>、…、G<sub>n</sub>、G<sub>n+1</sub>、…、G<sub>m</sub>と、ドレイン配線（データ線）D<sub>1</sub>、…、D<sub>n</sub>、D<sub>n+1</sub>、…、D<sub>m</sub>とが配線されている。各ゲート配線G<sub>1</sub>～G<sub>m</sub>と、各ドレイン配線D<sub>1</sub>～D<sub>m</sub>とはそれぞれ直交し、その直交部分にそれぞれ画素12が設けられている。つまり、マトリックス状に配線された画素12によってE<sub>L</sub>表示パネル81が構成されている。そして、各ゲート配線G<sub>1</sub>～G<sub>m</sub>はゲートドライバ82に接続され、ゲート信号（走査信号）が印加されるようになっている。また、各ドレイン配線D<sub>1</sub>～D<sub>m</sub>はドレインドライバ83に接続され、データ信号が印加されるようになっている。

【0022】ここで、各ゲート配線G<sub>1</sub>～G<sub>m</sub>は、MIMダイオード16のカソード電極21によって形成され

(5)

特開2001-350431

7

【0023】このEL表示パネル84の駆動方法について図26から図28を用いて説明する。ゲート配線G<sub>1</sub>とドレイン配線D<sub>1</sub>との間の電圧が、MIMダイオード16のスレッショルド電圧よりも高くなるようにゲート配線G<sub>1</sub>の電圧を制御すると、MIMダイオード16が導通状態になる。すると、ドレイン配線D<sub>1</sub>に印加されたデータ信号で、有機EL素子13の静電容量と、付加容量14とが充電され、画素12にデータ信号が書き込まれる。そのデータ信号によって有機EL素子13の駆動が行われ、有機EL素子13が発光する。

【0024】反対に、ゲート配線G<sub>1</sub>とドレイン配線D<sub>1</sub>との間の電圧が、MIMダイオード16のスレッショルド電圧よりも低くなるようにゲート配線G<sub>1</sub>の電圧を制御すると、MIMダイオード16が非導通状態になる。すると、その時点でドレイン配線D<sub>1</sub>に印加されていたデータ信号は、電荷として有機EL素子13の静電容量と、付加容量14とによって保持される。このように、画素12へ書き込みたいデータ信号を各ドレイン配線D<sub>1</sub>〜D<sub>n</sub>に与えて、各ゲート配線G<sub>1</sub>〜G<sub>n</sub>の電圧を制御することにより、各画素12に任意のデータ信号を保持させておくことができる。そして、次にMIMダイオード16が導通状態になるまで、引き続き有機EL素子13を駆動、つまり発光させることができる。

【0025】またFET(Field Effect Transistor)、特に薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)を用いたアクティブ・マトリックス型EL表示パネルの構成が、特開平8-234683号公報などに示されている。

【0026】この公報におけるEL表示パネルの等価回路は図29のようになる。図29は、TFTを用いたアクティブ・マトリックス型のEL表示パネルにおける画素の等価回路を示す回路図である。また、このEL表示パネルの各画素の平面構成は図30のようになる。図30は、TFTを用いたアクティブ・マトリックス型のEL表示パネルにおける画素の平面図である。

【0027】このEL表示パネルの各画素212は、2つのTFT213・214、記憶コンデンサ215、及び有機EL素子216を含んでいる。ここで、TFT213のソースがソースバス(列電極、ソースライン152)へ接続され、TFT213のゲートがゲートバス(行電極、ゲートライン151)へ接続されている。また、TFT213のドレインには、記憶コンデンサ215の一方の端子とTFT214のゲートとが並列に接続されている。記憶コンデンサ215のもう一方の端子とTFT214のソースとはグラウンドバス153へ接続され、TFT214のドレインは有機EL素子216の陽極(EL陽極層418)へ接続される。有機EL素子2

8

れぞれ図32及び図33のようになっている。図32は、図30におけるB-B線矢視断面図であり、図33は、図30におけるC-C線矢視断面図である。このTFT214及び記憶コンデンサ215の作成方法は、次の通りである。

【0029】水晶または低温度ガラスのような透明な絶縁基板410の上にポリシリコン層411を堆積し、このポリシリコン層411をフォトリソグラフィによりアイランドにパターン化する。次に、二酸化シリコン等の絶縁ゲート材料412を、約1000オングストロームの厚さでポリシリコン層411のアイランド上及び絶縁基板410の表面に堆積させる。

【0030】次に、アモルファスシリコンから形成されたポリシリコン層413がゲート絶縁層412上に堆積され、イオンインプラント後にソースとドレイン領域がポリシリコン領域内に形成されるようにポリシリコンアイランド上にフォトリソグラフィすることによりパターン化される。イオンインプラントは砒素であるN型ドーパントで導電化される。ポリシリコンゲート電極413は、コンデンサ215の底部電極413aとしても使われる。ゲートバス414は珪素化タングステン(WSi<sub>2</sub>)のような金属珪素化合物で形成され、パターン化される。

【0031】次に二酸化シリコン等の絶縁層415がデバイス表面全体に堆積される。そして、薄膜トランジスタの接点を形成するために、その一部に接触孔416a・417a等が形成される。このTFT214のソース領域に接触して設けられた電極材料416は、コンデンサ215の上面電極416bとしても形成される。ソースバス及び接地バスも、この絶縁層415の上に形成される。ITO等で形成されたEL陽極層(透明電極)418はTFT214のドレイン領域と接触し、これが有機EL素子216の陽極として設けられる。

【0032】次に二酸化シリコン等の絶縁性パシベーション層419が、約0.5から約1ミクロン厚でデバイス表面に堆積される。パシベーション層419は、ITO側端面420でテーパ化される。有機EL層421は、パシベーション層419上及びEL陽極層418上に堆積される。最後に、アルミニウムなどの金属材料で形成された有機EL素子216の陰極422が、デバイスの表面上に堆積される。

【0033】この有機EL層421の構成は幾つかの種類がある。例えば、特開平8-234683号公報に開示されている技術では、この有機EL層421が陽極と接触する有機ホール注入及び移動帯と、有機ホール注入及び移動帯と接合を形成する電子注入及び移動帯とから構成される。これら各有機層の構造式は、上記特開平8

(6)

特開2001-350431

9

10

圧を印加する。そして、ソースライン152から供給された電荷を記憶コンデンサ215に溜めるとともにTFT214をONする。また、TFT214をOFFさせた後も、この記憶コンデンサ215に溜めた電荷でTFT214の導通状態を制御し、有機EL素子216を流れる電流を制御する。

【0035】

【発明が解決しようとする課題】有機EL素子の発光輝度が電流にほぼ比例することを図23に示したが、有機EL素子の印加電圧と発光輝度及び発光効率との関係は図31のようになる。図31は、有機EL素子の印加電圧と発光輝度及び発光効率との関係を示すグラフであ \*

$$L/W = \{A(I) \times I\} / (V \times I) = A(I) / V \quad \dots (1)$$

となる。

【0037】この発光効率 $L/W$ は、例えば図31に示すように、印加電圧3[V]において発光輝度100 [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ]を示し、そのとき、発光効率22 [ $\text{lm}/\text{W}$ ]となる。また、印加電圧4.4[V]において発光輝度1000 [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ]を示し、そのとき、発光効率15.5 [ $\text{lm}/\text{W}$ ]となる。このように、発光効率 $L/W$ が電圧 $V$ の上昇に伴って一端上昇し、続いて下降するのは、電流 $I$ がある程度の大きさまでの範囲では関数 $A(I)$ が電流 $I$ の増加に対して急激に増加し、電流 $I$ がそれ以上の範囲では関数 $A(I)$ がほぼ一定となるためと考えられる。そして、関数 $A(I)$ がほぼ一定となる付近で発光効率 $L/W$ が最大値を示すと考えられる。

【0038】ここで、単純マトリックス型のEL表示パネルの構成では、走査ライン数を $m$ としたとき、各画素を構成する有機EL素子の発光期間は全走査期間の $1/m$ でしかない。したがって、この画素で常時発光型のも

のと同一の輝度を得るためには、各発光期間内に常時発光型の $m$ 倍の瞬時発光輝度を示す必要がある。

【0039】一般に、ノート型パソコン等における白輝度は100 [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ]程度である。したがって、走査ライン数 $m$ が100以上になると、上記画素での必要瞬時発光輝度は10000 [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ]を超えることになる。

$$I(t) = (q_0 / RC) \exp(-t/RC) \quad \dots (2)$$

(但し、 $t$ はMIMダイオード16が非導通状態となった時点からの経過時間、 $q_0$ は時間 $t$ が0のときに付加容量14に保持されている電荷)となる。この付加容量14に保持された電荷 $q_0$ と、このときの付加容量14に生じる電圧 $V_0$ との関係は、 $V_0 = q_0 / C$ である。

【0044】ここで、単純マトリックス型パネルに比べ

＊る。

【0036】ここで、発光効率は、次のようにして求められる。有機EL素子の発光輝度 $L$ と、有機EL素子に流れる電流 $I$ との関係は、

$$L = A(I) \times I$$

(但し、 $A(I)$ は、電流 $I$ が小さいときにはほぼ0であり、電流 $I$ がある程度大きくなるとほぼ一定値となる関数)となる。また、有機EL素子の消費電力 $W$ は、印加電圧 $V$ と電流 $I$ に対して、

$$W = V \times I$$

となる。そこで、有機EL素子の発光効率 $L/W$ は、

※【0040】ところが、現状の有機EL素子では、図31に示すように、発光効率 $L/W$ が最大となる場合における瞬時発光輝度(発光輝度 $L$ )は10~100 [ $\text{cd}/\text{m}^2$ ]程度である。したがって、有機EL素子を走査ライン数 $m$ が100本を超えるようなディスプレイで使用する場合、単純マトリックス型のEL表示パネルでは低い発光効率 $L/W$ で有機EL素子を使用せざるを得ない。

【0041】そこで、有機EL素子の発光期間を全走査期間の $1/m$ より大きくする方法として、上記特開平10-268798号公報に開示されたダイオードを用いたアクティブ・マトリックス型のEL表示パネルや、特開平8-234683号公報に開示されたFETを用いたアクティブ・マトリックス型のEL表示パネルが提案されている。

【0042】しかし、ダイオードを用いたEL表示パネルである図26の等価回路において、MIMダイオード16が非導通状態となったときの等価回路はRC直列回路(抵抗-容量直列回路)となる。このとき、容量(容量値 $C$ )は図26の付加容量14に相当し、抵抗(抵抗値 $R$ )は図26の付加抵抗15(抵抗値 $r$ )と、有機EL素子13の導通時内部ON抵抗との和に相当すると考えられる。

【0043】このときの有機EL素子13を流れる電流 $I(t)$ は、

※

流 $I(0) = V_0 / R$ を下げる必要があることが分かる。そのためには、付加抵抗15の抵抗値 $r$ を大きくする必要がある。なお、発光輝度は電荷(=電流値 $\times$ その電流値での放電時間)で決まるので、放電させる電荷が一定である限り電流を下げてても変化しない(通常は、放電時間が短いため)。

【0045】しかし、この付加抵抗15の抵抗値 $r$ を大きくした場合、図26の等価回路の時定数 $RC$ が大き

(7)

特開2001-350431

11

くするという対策が考えられるが、ソースドライバに要求される耐圧が高くなり、ソースドライバのコストアップを招来するという別の問題を生じる。

【0046】また、付加抵抗15の抵抗値を小さくし、ソースドライバから供給する電圧を低くして充電する場合と、付加抵抗15の抵抗値を大きくし、ソースドライバから供給する電圧を高くして充電する場合とを比較すると、容量（容量値C）に蓄積する電荷が一定であり、かつ、充電時間が一定である限り、電流 $I(t)$ の大きさと流れ方も両者で同じと考えられる。付加抵抗15での発熱量は、電流の2乗×抵抗値で決まるので、この場合は抵抗値が大きいほど、充電時間での発熱が大きくなるという問題が生じる。

【0047】また、この場合では、有機EL素子13を流れる電流 $I(t)$ が指数関数的に変化することになる。したがって、高発光効率で有機EL素子13を発光させる状態を常に維持することができず、電流 $I(t)$ の変化によって低発光効率の発光状態にも陥ることになる。そのため、この場合にも発光効率を十分向上させることは困難である。

【0048】この付加抵抗を大きくする問題は特に、付加容量Cを充放電する期間に付加抵抗15を流れる電流による発熱が発光に寄与しない点でも問題となる。

【0049】一方、TFTを用いたアクティブ・マトリックス型のEL表示パネルには、次のような問題がある。このアクティブ・マトリックス型のEL表示パネルでは、図29の等価回路におけるTFT214のゲート・ソース間の閾値特性がパネル内で均一とならずバラツキが生じる。このバラツキによるソース・ドレイン間の電圧ドロップのバラツキやゲート・ドレイン間の電圧ドロップのバラツキは、パネル内の有機EL素子216の頻度バラツキを招来することになる。

【0050】また、この場合、有機EL素子216を電圧制御で駆動することになる。したがって、上記のように有機EL素子216を電流制御で駆動する場合と比べて、発光輝度が安定しにくいという問題がある。

【0051】さらに、有機EL素子216がTFT214のゲート電圧の制御によって階調表示される場合、階調レベルによって有機EL素子216を流れる電流量が変化する。したがって、有機EL素子216の発光効率が階調によって変化するため、必ずしも発光効率が高くなる範囲の電流により有機EL素子216を駆動することができない。そのため、この場合も発光効率を十分向上させることは困難である。

【0052】本発明は上記の問題点を解決するためになされたものであり、発光効率の向上を図りつつ、安定した発光輝度を示す発光器、及びそれを用いた発光装置、

12

の課題を解決するために、第1端子及び第2端子を有し、第1端子と第2端子との間をスイッチング可能なアクティブ素子と、第1端子及び第2端子を有するダイオード型発光素子と、第1端子及び第2端子を有するコンデンサとを備え、前記アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの各第1端子が互いに電気的に接続されており、前記アクティブ素子のスイッチング動作を制御しつつ、前記アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの各第2端子に個別に電位を設定することが可能であることを特徴としている。

【0054】上記の構成では、アクティブ素子を導通状態としつつ、コンデンサの第2端子とアクティブ素子の第2端子との間に所定の電位差を印加することで、コンデンサに所定量の電荷を蓄積させることができる（選択期間）。

【0055】また、アクティブ素子を非導通状態としつつ、コンデンサに蓄積させた電荷をダイオード型発光素子を介して放電させるようにコンデンサの第2端子とダイオード型発光素子の第2端子との間の電位差を変化させることで、コンデンサに蓄積させた電荷量に応じてダイオード型発光素子が発光させることができる（非選択期間）。なお、コンデンサの第2端子とダイオード型発光素子の第2端子との間の電位差をこのように変化させるためには、例えば各第2端子の電位を同一電位に収束させるようにすればよい。

【0056】本発光器に対して上記の操作を順次行うことにより、コンデンサに電荷を蓄積させるときに印加する電位差（または電位差に起因して流れる電流）によってダイオード型発光素子の発光量を決定することができる。したがって、上記の構成では、階調発光を行うことが可能である。

【0057】このように、ダイオード型発光素子に流れる電荷量により階調発光を行うことで、ダイオード型発光素子に印加する電圧を制御して階調発光を行う場合と比較して、温度変化などに対する発光輝度の安定性を向上させることができる。

【0058】ここで、コンデンサを充電する際には、例えばコンデンサの第2端子とアクティブ素子の第2端子との間の電位を正確に制御することで、コンデンサの容量のばらつきが少なければ蓄積される電荷量を制御することが可能である。これにより、正確な階調発光を実現することができる。

【0059】なお、コンデンサの容量のばらつきが多少とも、コンデンサを充電させる際に、例えばコンデンサの第2端子とアクティブ素子の第2端子との間を流れる電流を監視して各端子間の電位を制御することで、蓄積



(8)

特開2001-350431

13

際には、コンデンサの第2端子とダイオード型発光素子の第2端子との間の電位差の変化を制御することで、ダイオード型発光素子に流れる電流を制御することができる。つまり、コンデンサに蓄積させた電荷を電流として取り出してダイオード型発光素子を発光させる際に、その電流量を制御することができる。これにより、ダイオード型発光素子に対して発光効率が高くなる条件の電流を流して、ダイオード型発光素子を高効率で発光させることが可能になる。したがって、ダイオード型発光素子における発光効率の向上を図ることができる。

【0061】ここで、コンデンサを充電する際に、さらにアクティブ素子の第2端子の電位に対してダイオード型発光素子の第2端子の電位を制御することで、ダイオード型発光素子の発光を停止させることもできる。これにより、コンデンサを充電する際に、低発光効率でダイオード型発光素子を発光させる条件の電流が、このダイオード型発光素子に流れることを防止することができる。

【0062】さらに、上記の構成は、ダイオード型発光素子に流れる電流を制御するための付加抵抗を特に必要とするものではない。そのため、コンデンサの充電時における時定数が大きくなることを抑制することができ、充電に要する時間を短縮することができる。また、付加抵抗を電流が流れる際の発熱や、これに起因する発光効率の低下を抑制することができる。

【0063】以上のように、上記構成の発光器では、ダイオード型発光素子の発光効率の向上を図り、かつ、コンデンサを充電する際の時定数の増大を抑制しつつ、正確かつ安定した階調発光を行うことが可能である。

【0064】本発明の発光器は、上記の発光器において、さらに、前記アクティブ素子がダイオード型アクティブ素子であり、前記ダイオード型発光素子の順方向と、前記ダイオード型アクティブ素子の順方向とが、揃っていることが好ましい。

【0065】上記の構成では、次のような電位設定により上述したコンデンサの充電を行うことができる。すなわち、コンデンサの第2端子の電位及びダイオード型アクティブ素子の第2端子の電位を、ダイオード型アクティブ素子に順方向の電位差が生じるように設定する。このとき、さらにダイオード型アクティブ素子の第2端子の電位及びダイオード型発光素子の第2端子の電位を、ダイオード型発光素子に逆方向の電位差が生じるように設定することにより、ダイオード型発光素子の発光を停止させることもできる。

【0066】また、次のような電位設定により上述したダイオード型発光素子の発光を行うことができる。すなわち、ダイオード型アクティブ素子の第2端子の電位を、ダイオード型アクティブ素子に逆方向の電位差が生

14

設定し、それから各電位が互いに等電位となるように電位を徐々に変化させる。

【0067】この構成では、各第2端子の電位を制御することにより、アクティブ素子のスイッチング動作も制御できる。これにより、回路構成の簡略化を図ることができる。

【0068】あるいは、本発明の発光器は、上記の発光器において、さらに、前記アクティブ素子が、第1端子と第2端子との間のスイッチングを制御するための電位が設定される第3端子を備えたトランジスタ型アクティブ素子であることが好ましい。

【0069】上記の構成では、次のような電位設定により上述したコンデンサの充電を行うことができる。すなわち、トランジスタ型アクティブ素子の第3端子の電位を、このトランジスタ型アクティブ素子が導通状態となるような電位に設定しつつ、コンデンサの第2端子の電位及びトランジスタ型アクティブ素子の第2端子の電位を、コンデンサを充電するような電位設定とする。このとき、さらにダイオード型発光素子の第2端子の電位を、ダイオード型発光素子に逆方向の電位差が生じるように設定することにより、ダイオード型発光素子の発光を停止させることもできる。

【0070】また、次のような電位設定により上述したダイオード型発光素子の発光を行うことができる。すなわち、トランジスタ型アクティブ素子の第3端子の電位を、このトランジスタ型アクティブ素子が非導通状態となるような電位に設定する。かつ、コンデンサの第2端子の電位及びダイオード型発光素子の第2端子の電位を、まずダイオード型発光素子に逆方向の電位差が生じるように設定し、それから各電位が互いに等電位となるように電位を徐々に変化させる。

【0071】この構成では、コンデンサの第2端子またはダイオード型発光素子の第2端子の何れかを、一定電位とすることができる。これにより、回路構成の簡略化を図ることができる。

【0072】本発明の発光装置は、上記の課題を解決するために、上記何れかの発光器と、前記アクティブ素子のスイッチング動作を制御しつつ、前記アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの各第2端子に設定する電位をそれぞれ制御する制御部とを備え、この制御部が、前記アクティブ素子を導通状態にしつつ、前記アクティブ素子の第2端子と前記コンデンサの第2端子との間に電位差を生じさせることで前記コンデンサに電荷を蓄積させる動作と、前記アクティブ素子を非導通状態にしつつ、前記コンデンサに蓄積させた電荷をダイオード型発光素子を介して放電させるように、前記コンデンサの第2端子と前記ダイオード型発光

15

るために、上記のアクティブ素子がダイオード型アクティブ素子である発光器と、前記ダイオード型アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの第2端子に設定する電位をそれぞれ制御する制御部とを備え、この制御部が、前記ダイオード型アクティブ素子に順方向の電位差が生じるように前記ダイオード型アクティブ素子の第2端子と前記コンデンサの第2端子との間に電位差を生じさせることで前記コンデンサに電荷を蓄積させる動作と、前記ダイオード型アクティブ素子に逆方向の電位差が生じるように前記ダイオード型アクティブ素子の第2端子と前記コンデンサの第2端子との間に電位差を生じさせつつ、前記コンデンサに蓄積させた電荷をダイオード型発光素子を介して放電させるように、前記コンデンサの第2端子と前記ダイオード型発光素子の第2端子との間の電位差を変化させる動作とを行うことを特徴としている。

【0074】本発明の発光装置は、上記の課題を解決するために、上記のアクティブ素子がトランジスタ型アクティブ素子である発光器と、前記トランジスタ型アクティブ素子の第3端子に設定する電位を制御してスイッチング動作を制御しつつ、前記トランジスタ型アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの第2端子に設定する電位をそれぞれ制御する制御部とを備え、この制御部が、前記トランジスタ型アクティブ素子を導通状態にしつつ、前記アクティブ素子の第2端子と前記コンデンサの第2端子との間に電位差を生じさせることで前記コンデンサに電荷を蓄積させる動作と、前記トランジスタ型アクティブ素子を非導通状態にしつつ、前記コンデンサに蓄積させた電荷をダイオード型発光素子を介して放電させるように、前記コンデンサの第2端子と前記ダイオード型発光素子の第2端子との間の電位差を変化させる動作とを行うことを特徴としている。

【0075】上記の各構成では、上記発光器の上述した動作を、制御部によって制御することができる。

【0076】本発明の表示パネルは、上記の課題を解決するために、上記何れかの発光器が行列状に配置されることを特徴としている。

【0077】上記の構成では、上述したように正確な階調発光が可能な発光器が行列状に配置されることにより、各発光器が画素となって全体として画像を表示することが可能になる。上記の発光器では発光効率の向上を図ることができるため、この表示パネルでは消費電力を低減しつつ十分な明度での画像表示を実現することが可能になる。

【0078】また、上記の構成では、発光輝度を安定化させることが可能な発光器を用いることにより、従来の

(9)

特開2001-350431

16

【0079】本発明の表示パネルは、上記の課題を解決するために、上記のアクティブ素子がトランジスタ型アクティブ素子である発光器が行列状に配置されるとともに、各発光器の間で前記コンデンサの第2端子または前記ダイオード型発光素子の第2端子が電気的に接続されていることを特徴としている。

【0080】上記の各構成では、発光器として上記のトランジスタ型アクティブ素子を備えたものを用いた際に、各発光器における4つの第2端子のうちの1つ（コンデンサの第2端子またはダイオード型発光素子の第2端子）を各発光器の間で共通化することができる。これにより、配線数を減らして回路構成の簡略化を図ることができる。

【0081】本発明の表示パネルは、上記のダイオード型アクティブ素子を有する発光器が行列状に配置されるとともに、列方向に配置された各発光器の間で、前記ダイオード型アクティブ素子の第2端子同士が電気的に接続され、かつ、行方向に配置された各発光器の間で、前記コンデンサの第2端子同士および前記ダイオード型発光素子の第2端子同士がそれぞれ電気的に接続されていることが好ましい。

【0082】上記の構成では、上記のダイオード型アクティブ素子を有する発光器が行列状に配列されることにより、各発光器が画素となって全体として画像を表示することが可能になる。そして、各発光器におけるコンデンサの第2端子およびダイオード型発光素子の第2端子の電位を行ごとに独立して制御することで、各行における発光器の選択・非選択状態をつくり、また、各発光器におけるダイオード型アクティブ素子の第2端子の電位を列ごとに独立して制御することで各列における発光器の輝度状態を設定することができる。そして、各発光器を構成するダイオード型発光素子を最適な効率で発光させることができる。

【0083】本発明の表示パネルは、上記のトランジスタ型アクティブ素子を有する発光器が行列状に配置されるとともに、列方向に配置された各発光器の間で、前記トランジスタ型アクティブ素子の第2端子同士が電気的に接続され、かつ、行方向に配置された各発光器の間で、前記ダイオード型発光素子の第2端子同士または前記コンデンサの第2端子同士、および前記トランジスタ型アクティブ素子の第3端子同士が電気的に接続されていることが好ましい。

【0084】上記の構成では、上記のトランジスタ型アクティブ素子を有する発光器が行列状に配列されることにより、各発光器が画素となって全体として画像を表示することが可能になる。そして、各発光器におけるダイオード型発光素子またはコンデンサの第2端子、および

(10)

特開2001-350431

17

ンジスタ型アクティブ素子の第2端子の電位を列ごとに独立して制御することで各列における発光素子の輝度状態を設定することができる。そして、各発光素子を構成するダイオード型発光素子を最適な効率で発光させることができる。

【0085】本発明の発光装置は、上記のトランジスタ型アクティブ素子を有する発光器と、前記トランジスタ型アクティブ素子の第3端子に設定する電位を制御してスイッチング動作を制御しつつ、前記トランジスタ型アクティブ素子、前記ダイオード型発光素子、及び前記コンデンサの各第2端子に設定する電位をそれぞれ制御する制御部とを備え、この制御部が、前記トランジスタ型アクティブ素子を導通状態にしつつ、前記ダイオード型発光素子に逆方向の電位差が生じるように、前記アクティブ素子の第2端子、及び前記トランジスタ型アクティブ素子の第2端子に電位を設定する動作を行うことが好ましい。

【0086】上記の構成では、発光器として上記トランジスタ型アクティブ素子を備えたものを用いた際に、コンデンサへ蓄積する電荷極性を、ダイオード型発光素子を

【0087】上記トランジスタ型アクティブ素子のOFF電流は無限大ではないため、トランジスタ型アクティブ素子がOFFの状態であっても微小電流（リーク電流）がこのトランジスタ型アクティブ素子を流れ得る。したがって、例えば上記のように発光器を行列状に配列して行・列単位で制御を行う場合には、このリーク電流によりクロストークが生じ、発光させたくない画素でも若干明るくなることがある。

【0088】これに対して、上記の構成では、発光器を

【0089】このように、上記の構成では、発光器を構成するダイオード型発光素子へ逆極性の電荷を保持させることができるので、トランジスタ型アクティブ素子のOFF抵抗が無限大でなくても、発光させたくない画素を良好な暗状態とすることができ、表示品位の改善を図ることができる。

【0090】なお、ダイオード型発光素子自体もコンデンサ特性を有するので、上記の作用を得るためには必ずしもコンデンサが必要ではなく、ダイオード型発光素子に逆方向の電位差をかけることができればよい。

【0091】

【発明の実施の形態】本発明の実施の一形態について図

18

Luminescence) 素子としては、例えば図17(a)及び図17(b)に示すような構造のものが考えられる。ここで、図17(a)は、本実施の形態で用いる有機EL素子（ダイオード型発光素子）11の構造を示す断面図であり、図17(b)は、図17(a)における発光層7を成す物質の一例を示す構造式である。

【0093】この有機EL素子11は、ガラス基板1の上にITO等透明な陽極（透明電極）2を形成し、その上に有機多層膜4が形成されている。この有機多層膜4の上には、MgAg、Ca、AlLiやAl等の陰極3が形成されている。この有機多層膜4にはいくつかの構造が考えられるが、ここでは陽極2の上にCuPc、ポリアニリン、ポリチオフェン等の正孔注入層5、TPD、 $\alpha$ -NPD等の正孔輸送層6、発光層7、及びオキサジアゾール、Alq3等の電子輸送層8を積層した構成としている。この発光層7としては、例えば図17

(b)に示した構造式を有する青色に発光するビフェニール（DPVBi：出光興産）が用いられている。また、この有機EL素子11と色変換フィルタを組み合わせたことにより、有機EL素子11から発する単色光を色変換してフルカラーの表示に対応することもできる。

【0094】なお、本実施の形態に係るEL表示パネルに用いるEL素子は、図17(a)及び図17(b)に示した有機EL素子11に限られるものではなく、発光層7として他に、青色に発光するベリレンを混入したBA1q2（コダック）、緑色に発光するIr(ppp)3等のイリジウム錯体、キナクリドンを混入したAlq3、赤色に発光するDCJTbを混入したAlq3等、種々の有機EL素子を用いることができる。また、本実施の形態では、単色表示の構成を前提に説明するが、この構成を組み合わせ例えRGB（R：赤、G：緑、B：青）各色の表示により、フルカラー表示を行うことも可能である。

【0095】この有機EL素子11をアクティブ基板上に形成するプロセスは、従来の技術の項で説明した特開平10-268798号公報や特開平8-234683号公報に開示されている技術と同様なので、ここではその説明を省略する。

【0096】このような有機EL素子11を各画素に備えたEL表示パネルの全体構成を図18に示す。図18は、本実施の形態に係るEL表示パネル及びその駆動系の構成を示すブロック図である。

【0097】以下では、各画素が行列状（m行×n列）に配列されているものとし、各画素の走査線（データ線）の方向を列方向、信号線（データ線）の方向を行方向とする。各行には、1, 2, ..., i, ..., mの番号を付し、各列には、1, 2, ..., j, ..., nの番号を付す。そして、各

19

「 $j$ 」を付す。さらに、各行、各列を区別する場合には、第 $i$ 行に属し、かつ、第 $j$ 列に属する画素及びその画素に含まれる構成要素の符号には添字にて「 $i, j$ 」を付す。なお、 $i, j, m, n$ は自然数であり、 $i \leq m, j \leq n$ を満たすものとする。

【0098】本EL表示パネル（表示パネル）100には、このEL表示パネル100を駆動するドライバとして、走査側ドライバ101及び信号側ドライバ102が接続されている。また、走査側ドライバ101及び信号側ドライバ102には、これらに画像信号を送るとともに、これらを制御するコントローラ103が接続されている。これら、走査側ドライバ101、信号側ドライバ102、及び制御するコントローラ103により制御部が構成される。

【0099】走査側ドライバ101とEL表示パネル100とは、各行に対応して設けられた各行2本ずつの走査側接続線 $rc_i, rs_i$ により接続されている。この走査側接続線 $rc_i, rs_i$ は、後述する走査側電極 $Rc_i, Rs_i$ （または走査側電極 $G_i, R_i$ ）に接続されている。また、信号側ドライバ102とEL表示パネル100とは、各列に対応して設けられた各列1本ずつの信号側接続線 $s_j$ により接続されている。この信号側接続線 $s_j$ は、後述する信号側電極 $S_j$ に接続されている。

【0100】【実施の形態1】本実施の形態では、ダイオード型アクティブ素子を用いたEL表示パネルの構成及びその駆動方法について、図1から図4に基づいて説明する。本実施の形態のEL表示パネル（表示パネル）は、図1に示す構成である。図1は、第1の実施の形態のEL表示パネルにおける画素の等価回路を示す回路図である。

【0101】本EL表示パネルでは、各行に走査側電極 $Rc$ 及び走査側電極 $Rs$ が設けられている。走査側電極 $Rc$ 及び走査側電極 $Rs$ は、各行に配置された各画素 $A$ に接続されている。また、本EL表示パネルでは、各列に信号電極 $S$ が設けられている。信号電極 $S$ は、各列に配置された各画素 $A$ に接続されている。つまり、本EL表示パネルには、走査側に2本の電極が設けられており、信号側（データ側）に $n$ 本の電極が設けられている。

【0102】このEL表示パネルの画素（発光器） $A_{ij}$ には、ダイオード素子（アクティブ素子、ダイオード型アクティブ素子） $D_{ij}$ 、有機EL素子（ダイオード型発光素子） $OL_{ij}$ 、及びコンデンサ $C_{ij}$ が設けられている。そして、ダイオード素子 $D_{ij}$ のカソード（第1端子）、有機EL素子 $OL_{ij}$ のアノード（第1端子）、及びコンデンサ $C_{ij}$ の一方の電極（第1端子）が、共通端

(11)

特開2001-350431

20

る。コンデンサ $C_{ij}$ の他方の電極（第2端子）、つまり共通端子 $P_{ij}$ 側とは異なる電極は、走査側電極 $Rc_i$ に接続されている。有機EL素子 $OL_{ij}$ のカソード（第2端子）、つまり共通端子 $P_{ij}$ 側とは異なる端子は、走査側電極 $Rs_i$ に接続されている。これにより、ダイオード素子 $D_{ij}$ の順方向と有機EL素子 $OL_{ij}$ の順方向とが揃うことになる。

【0103】このEL表示パネルの駆動方法について、図2及び図3（a）から図3（c）に基づいて説明する。図2は、第1の実施の形態のEL表示パネルを駆動する際の各電極の電位の変化を示すタイミングチャートである。また、図3（a）から図3（c）は、このEL表示パネルを駆動した際の画素 $A_{ij}$ の状態を示す模式図であり、図3（a）は選択状態を、図3（b）は非選択状態1を、図3（c）は非選択状態2を示している。ここで、図2における（1）・（2）・（3）・（4）、（5）・（6）は、それぞれ走査側電極 $Rc_i, Rs_i$ 、走査側電極 $Rc_i, Rs_i$ に設定する電位の変化を示している。また、図2における（7）・（8）は、それぞれ信号電極 $S_j, S_j$ に設定する電位の変化を示している。そして、図2における（9）・（10）・（11）・（12）は、それぞれ共通端子 $P_{ij}, P_{ij}, P_{ij}, P_{ij}$ での電位の変化を示している。

【0104】このEL表示パネルを駆動する場合には、第1行から第 $m$ 行まで順次各行を選択し、各行に属する画素 $A$ のコンデンサ $C$ を充電する。そして、コンデンサ $C$ が充電された後、非選択状態となった画素 $A$ は、コンデンサ $C$ に蓄積された電荷を放電しながら有機EL素子 $OL$ を発光させる。なお、第1行の選択から第 $m$ 行の選択までの期間は1フィールド期間である。

【0105】このEL表示パネルの駆動について、さらに具体的に説明する。第1行を選択すると、まず走査側電極 $Rc_i$ の電位を0とし、走査側電極 $Rs_i$ の電位を $Vc$ （ $Vc > 0$ ）とする（図2における（1）・（2））。これと前後し、各信号電極 $S_j$ に信号電位を設定する。この信号電位は、第1行の各画素 $A_{ij}$ が示すべき階調に応じたものである。ここでは画素 $A_{ij}$ に $V1$ （ $V1 > 0$ ）を、画素 $A_{ij}$ に $V4$ （ $V4 > 0$ ）を設定するものとする（図2における（7）・（8））。このとき、画素 $A_{ij}$ 及び画素 $A_{ij}$ における共通端子 $P_{ij}$ 及び共通端子 $P_{ij}$ の電位は、選択前の電位から徐々に上昇し信号電位（それぞれ $V1$ 及び $V4$ ）に達する（図2における（9）・（10））。なお、一般的な信号電位を示すときには $V_a$ と記す。ここで、 $Vc$ は信号電位 $V_a$ の最大値 $Vb$ よりも大きいものとする（ $Vc > Vb \geq V_a \geq 0$ ）。

(12)

特開2001-350431

21

電極 $S_1$ に信号電位 $V_a$ が設定される。したがって、ダイオード素子 $D_{11}$ には順電位状態（導通状態）の電位差が印加されるため、ダイオード素子 $D_{11}$ に電流が流れる。そして、信号電位 $V_a$ に対応した電荷がコンデンサ $C_{11}$ に蓄積される。ここでは、コンデンサ $C_{11}$ の共通端子 $P_{11}$ 側の電極に正電荷を注入する。このとき、 $V_c$ は信号電位 $V_a$ の最大値 $V_b$ よりも大きいので、有機EL素子 $OL_{11}$ には逆電位状態（非導通状態）の電位差が印加されることになる。このため、有機EL素子 $OL_{11}$ に電流が流れることはなく、有機EL素子 $OL_{11}$ は発光しない。

【0107】そして、次の第2行の選択に移行する前に、走査側電極 $R_c$ の電位を $V_c$ とし、走査側電極 $R_s$ の電位を $2V_c$ とする（図3（b）、非選択状態1）。走査側電極 $R_c$ の電位 $V_c$ は、信号電極 $S_1$ の最大値である $V_b$ より大きく、さらにコンデンサ $C_{11}$ に $V_a$ の電位差が生じていることから、非選択状態1では、ダイオード素子 $D_{11}$ に逆電位状態（非導通状態）の電位差が印加されることになる。したがって、ダイオード素子 $D_{11}$ を通じたコンデンサ $C_{11}$ への電荷の出入りはなくなる。また、これにより、共通端子 $P_{11}$ の電位は $(V_a + V_c)$ となる。この状態でも、走査側電極 $R_s$ の電位 $2V_c$ は、共通端子 $P_{11}$ の電位 $(V_a + V_c)$ よりも大きいので、有機EL素子 $OL_{11}$ には逆電位状態（非導通状態）の電位差が印加されることになる。このため、有機EL素子 $OL_{11}$ に電流が流れることはなく、有機EL素子 $OL_{11}$ は発光しない。

【0108】ここで、非選択期間1から次の非選択期間2へ移行するが、この非選択状態の維持期間は、0以上の任意の期間でよい。そして、画素 $A_{11}$ が次の選択状態になるまでの間で、走査側電極 $R_s$ の電位を $2V_c$ から $V_c$ まで徐々に低下させる（図3（c）、非選択状態2）。このとき、走査側電極 $R_c$ の電位は $V_c$ を維持する。これにより、走査側電極 $R_s$ の電位が、共通端\*

$$C_f \times d(V_f) / dt = d(Q_f) / dt - C_f \times d(V_{rs}) / dt \\ = I_f - C_f \times d(V_{rs}) / dt$$

となる。このとき、この有機EL素子 $OL_{11}$ のカソード-アノード間に生じる電位差 $V_f$ がほぼ固定の場合は、 $d(V_d) / dt$ がほぼ0となるので、有機EL素子 $OL_{11}$ のカソード-アノード間を流れる電流 $I_f$ は、

$$I_f = C_f \times d(V_{rs}) / dt$$

となる。つまり、走査側電極 $R_s$ の電位を $2V_c$ から $V_c$ まで変化させる速度、すなわち走査側電極 $R_s$ の電位変化の勾配を制御することで有機EL素子 $OL_{11}$ を流れる電流を制御することができる。

【0111】そこで、有機EL素子 $OL_{11}$ を流れる電流が、有機EL素子 $OL_{11}$ を高発光効率で発光させるよう

22

\*子 $P_{11}$ の電位 $(V_a + V_c)$ より小さくなった時点で、有機EL素子 $OL_{11}$ に順電位状態（導通状態）の電位差が印加されることになる。

【0109】ここで、有機EL素子 $OL_{11}$ の順方向ON電圧以上の電位差を生じさせる電荷がコンデンサ $C_{11}$ に蓄積されておれば、上記の時点から走査側電極 $R_s$ の電位が $V_c$ となるまでの間、有機EL素子 $OL_{11}$ を介してその電荷が放出される。そして、その間に有機EL素子 $OL_{11}$ が発光する。つまり、この非選択状態2において、コンデンサ $C_{11}$ に蓄積された電荷に応じた電流（信号電位に応じた電流）が有機EL素子 $OL_{11}$ を流れることで、有機EL素子 $OL_{11}$ を発光させる。この非選択状態2における有機EL素子 $OL_{11}$ の発光により、信号電位に応じた階調を表現することができる。なお、有機EL素子 $OL_{11}$ の印加電圧-発光強度特性が従来の技術の項で示した図31の場合では、有機EL素子 $OL_{11}$ の順方向ON電圧は約2.2[V]と考えられる。

【0110】有機EL素子 $OL_{11}$ を流れる電流は、有機EL素子 $OL_{11}$ のカソード-アノード間に生じる電位差に基づくことになる。この有機EL素子 $OL_{11}$ のカソード-アノード間に生じる電位差 $V_f$ は、

$$V_f = V_{rc} + Q_f / C_f - V_{rs}$$

$V_{rc}$ ：走査側電極 $R_c$ の電位

$Q_f$ ：コンデンサ $C_{11}$ に蓄積された電荷

$C_f$ ：コンデンサ $C_{11}$ の容量

$V_{rs}$ ：走査側電極 $R_s$ の電位

である。ここで、有機EL素子 $OL_{11}$ のカソード-アノード間を流れる電流 $I_f$ は、コンデンサ $C_{11}$ に蓄積された電荷の変化量である。そこで、上記式を時間で微分すると、走査側電極 $R_c$ の電位は定数なので消えて、 $d(V_f) / dt = d(Q_f / C_f) / dt - d(V_{rs}) / dt$ となり、

で、本EL表示パネルでは発光効率の向上を図ることができる。

【0112】第1行に属する画素 $A_{11}$ が選択状態を経た後、またはさらに非選択状態1を経た後、第2行を選択する。そして、走査側電極 $R_c$ の電位を0とし、走査側電極 $R_s$ の電位を $V_c$ （ $V_c > 0$ ）とする（図2における（3）・（4））。これと前後し、各信号電極 $S_i$ に信号電位を設定する。ここでは画素 $A_{11}$ に $V_4$ を、画素 $A_{12}$ に $V_2$ （ $V_2 > 0$ ）を設定するものとする（図2における（11）・（12））。そして、上記と同様に画素 $A_{11}$ を非選択状態1及び非選択状態2として第2

(13)

特開2001-350431

23

24

せるとともに、1フィールド期間内での発光時間によって階調レベル（コンデンサ $C_{11}$ に蓄積された電荷）に応じた階調発光を行う。そして、このような階調発光を走査側電極 $R_{s1}$ の電位変化により実現する。

【0114】したがって、従来の技術の項で示したダイオードを用いたEL表示パネルの画素の構成（図26参照）とは異なり、ダイオード素子 $D_{11}$ とコンデンサ $C_{11}$ との間に発光時の時定数を調整するための付加抵抗を必要としない。これにより、付加抵抗を電流が流れるときの発熱の問題や、発光効率の低下の問題、付加抵抗に起因して付加容量を充電するために要する時間が長くなる問題等を回避することができる。

【0115】なお、ここでは、非選択状態1において走査側電極 $R_{c1}$ の電位を $V_c$ とし、走査側電極 $R_{s1}$ の電位を $2V_c$ とし（図3（b））、非選択状態2において走査側電極 $R_{s1}$ の電位を $2V_c$ から $V_c$ に変化させるようにした（図3（c））。これに限らず、図4（a）から図4（c）に示すように、非選択状態1において走査側電極 $R_{c1}$ の電位を $V_c$ とし、非選択状態2において走査側電極 $R_{c1}$ の電位を $V_c$ から $2V_c$ に変化させるようにしてもよい。図4（a）から図4（c）は、図3（a）から図3（c）の一変形例である。

【0116】また、階調をより正確に再現するためには、コンデンサ $C_{11}$ に蓄積する電荷の量を階調レベルに基づいた正確なものとするのが好ましい。そのためには、選択期間において、信号電極 $S_1$ を流れる電流を監視し、それに基づいて信号電極 $S_1$ の電位を制御することが好ましい。

【0117】（実施の形態2）本実施の形態では、実施の形態1に対してダイオード素子及び有機EL素子の極性を変えた場合の構成とその駆動方法について図5から図8に基づいて説明する。本実施の形態のEL表示パネル（表示パネル）は、図5に示す構成である。図5は、第2の実施の形態のEL表示パネルにおける画素の等価回路を示す回路図である。

【0118】本EL表示パネルは、実施の形態1のEL表示パネルに対してダイオード素子 $D_{11}$ 及び有機EL素子 $OL_{11}$ の極性を逆にした点以外は、実施の形態1のEL表示パネルと同様の構成である。

【0119】すなわち、本EL表示パネルの画素（発光器） $A_{11}$ では、ダイオード素子（アクティブ素子、ダイオード型アクティブ素子） $D_{11}$ のアノード、有機EL素子（ダイオード型発光素子） $OL_{11}$ のカソード（第1端子）及びコンデンサ $C_{11}$ の一方の電極（第1端子）が、共通端子 $P_{11}$ において電気的に接続されている。また、ダイオード素子 $D_{11}$ のカソード（第2端子）、つまり共通端子 $P_{11}$ 側とは異なる端子は、信号電極 $S_1$ に接

ノード（第2端子）、つまり共通端子 $P_{11}$ 側とは異なる端子は、走査側電極 $R_{s1}$ に接続されている。

【0120】このEL表示パネルの駆動方法について、図6及び図7（a）から図7（c）に基づいて説明する。図6は、第2の実施の形態のEL表示パネルを駆動する際の、各電極の電位の変化を示すタイミングチャートである。また、図7（a）から図7（c）は、このEL表示パネルを駆動した際の画素 $A_{11}$ の状態を示す模式図であり、図7（a）は選択状態を、図7（b）は非選択状態1を、図7（c）は非選択状態2を示している。ここで、図6における（1）・（2）・（3）・

（4）・（5）・（6）は、それぞれ走査側電極 $R_{c1}$ ・ $R_{s1}$ 、走査側電極 $R_{c2}$ ・ $R_{s2}$ 、走査側電極 $R_{c1}$ ・ $R_{s1}$ に設定する電位の変化を示している。また、図6における（7）・（8）は、それぞれ信号電極 $S_1$ ・ $S_2$ に設定する電位の変化を示している。そして、図6における（9）・（10）・（11）・（12）は、それぞれ共通端子 $P_{11}$ ・ $P_{12}$ ・ $P_{21}$ ・ $P_{22}$ での電位の変化を示している。

【0121】このEL表示パネルを駆動する場合には、第1行から第 $m$ 行まで順次各行を選択し、各行に属する画素 $A$ のコンデンサ $C$ を充電する。そして、コンデンサ $C$ が充電された後、非選択状態となった画素 $A$ は、コンデンサ $C$ に蓄積された電荷を放電しながら有機EL素子 $OL$ を発光させる。なお、第1行の選択から第 $m$ 行の選択までの期間は1フィールド期間である。

【0122】このEL表示パネルの駆動について、さらに具体的に説明する。第1行を選択すると、まず走査側電極 $R_{c1}$ の電位を0とし、走査側電極 $R_{s1}$ の電位を $-V_c$ （ $V_c > 0$ ）とする（図6における（1）・（2））。これと前後し、各信号電極 $S_1$ に信号電位を設定する。この信号電位は、第1行の各画素 $A_{11}$ が示すべき階調に応じたものである。ここでは画素 $A_{11}$ に $-V_1$ （ $V_1 > 0$ ）を、画素 $A_{12}$ に $-V_4$ （ $V_4 > 0$ ）を設定するものとする（図6における（7）・（8））。このとき、画素 $A_{11}$ 及び画素 $A_{12}$ における共通端子 $P_{11}$ 及び共通端子 $P_{12}$ の電位は、選択前の電位から徐々に下降し信号電位（それぞれ $-V_1$ 及び $-V_4$ ）に達する（図6における（9）・（10））。なお、一般的な信号電位を示すときには $-V_a$ と記す。ここで、 $-V_c$ は信号電位の最少値 $-V_b$ よりも小さい、つまり $-V_c$ の絶対値 $V_c$ は信号電位 $-V_a$ の絶対値 $V_a$ の最大値 $V_b$ よりも大きいものとする（ $V_c > V_b \geq V_a \geq 0$ ）。

【0123】このように、画素 $A_{11}$ が選択されたときの状態（選択状態）は、図7（a）に示す状態である。選択状態では、走査側電極 $R_{c1}$ の電位が0であり、信号電極 $S_1$ に信号電位 $-V_a$ が設定される。したがって、

(14)

25

サ $C_{11}$ に蓄積される。ここでは、コンデンサ $C_{11}$ の共通端子 $P_{11}$ 側の電極に負電荷を注入する。このとき、 $-V_c$ は信号電位 $-V_a$ の最少値 $-V_b$ よりも小さいため、有機EL素子 $O_{L11}$ には逆電位状態（非導通状態）の電位差が印加されることになる。このため、有機EL素子 $O_{L11}$ に電流が流れることはなく、有機EL素子 $O_{L11}$ は発光しない。

【0124】そして、次の第2行の選択に移行する前に、走査側電極 $R_{c1}$ の電位を $-V_c$ とし、走査側電極 $R_{s1}$ の電位を $-2V_c$ とする（図7（b）、非選択状態1）。走査側電極 $R_{c1}$ の電位 $-V_c$ は、信号電極 $S_1$ の最少値である $-V_b$ より小さく、さらにコンデンサ $C_{11}$ に $-V_a$ の電位差が生じていることから、非選択状態1では、ダイオード素子 $D_{11}$ に逆電位状態（非導通状態）の電位差が印加されることになる。したがって、ダイオード素子 $D_{11}$ を通したコンデンサ $C_{11}$ への電荷の出入りはなくなる。また、これにより、共通端子 $P_{11}$ の電位は $(-V_a - V_c)$ となる。この状態でも、走査側電極 $R_{s1}$ の電位 $-2V_c$ は、共通端子 $P_{11}$ の電位 $(-V_a - V_c)$ よりも小さいため、有機EL素子 $O_{L11}$ には逆電位状態（非導通状態）の電位差が印加されることになる。このため、有機EL素子 $O_{L11}$ に電流が流れることはなく、有機EL素子 $O_{L11}$ は発光しない。

【0125】ここで、非選択期間1から次の非選択期間2へ移行するが、この非選択状態の維持期間は、0以上の任意の期間でよい。そして、画素 $A_{11}$ が次の選択状態になるまでの間で、走査側電極 $R_{s1}$ の電位を $-2V_c$ から $-V_c$ まで徐々に上昇させる（図7（c）、非選択状態2）。このとき、走査側電極 $R_{c1}$ の電位は $-V_c$ を維持する。これにより、走査側電極 $R_{s1}$ の電位が、共通端子 $P_{11}$ の電位 $(-V_a - V_c)$ より小さくなった時点で、有機EL素子 $O_{L11}$ に順電位状態（導通状態）の電位差が印加されることになる。

【0126】ここで、有機EL素子 $O_{L11}$ の順方向ON電圧以上の電位差を生じさせる電荷がコンデンサ $C_{11}$ に蓄積されておれば、上記の時点から走査側電極 $R_{s1}$ の電位が $-V_c$ となるまでの間、有機EL素子 $O_{L11}$ を介してその電荷が放出される。そして、その間に有機EL素子 $O_{L11}$ が発光する。つまり、この非選択状態2において、コンデンサ $C_{11}$ に蓄積された電荷に応じた電流（信号電位に応じた電流）が有機EL素子 $O_{L11}$ を流れることで、有機EL素子 $O_{L11}$ を発光させる。この非選択状態2における有機EL素子 $O_{L11}$ の発光により、信号電位に応じた階調を表現することができる。

【0127】第1行に属する画素 $A_{11}$ が選択状態を経た後、またはさらに非選択状態1を経た後、第2行を選択する。そして、走査側電極 $R_{c1}$ の電位を0とし、走査

特開2001-350431

26

を、画素 $A_{21}$ に $-V_2$ （ $V_2 > 0$ ）を設定するものとす（図6における（11）・（12））。そして、上記と同様に画素 $A_{21}$ を非選択状態1及び非選択状態2として第2行の画素 $A_{21}$ を駆動する。

【0128】なお、ここでは、非選択状態1において走査側電極 $R_{c1}$ の電位を $-V_c$ とし、走査側電極 $R_{s1}$ の電位を $-2V_c$ とし（図7（b））、非選択状態2において走査側電極 $R_{s1}$ の電位を $-2V_c$ から $-V_c$ に変化させるようにした（図7（c））。これに限らず、図8（a）から図8（c）に示すように、非選択状態1において走査側電極 $R_{c1}$ の電位を $-V_c$ とし、非選択状態2において走査側電極 $R_{c1}$ の電位を $-V_c$ から $-2V_c$ に変化させるようにしてもよい。図8（a）から図8（c）は、図7（a）から図7（c）の一変形例である。

【0129】本実施の形態のEL表示パネルでも、実施の形態1の場合と同様に、付加抵抗を必要としない構成とすることができる。これにより、付加抵抗を電流が流れるときの発熱の問題や、発光効率の低下の問題、付加抵抗に起因して付加容量を充電するために要する時間が長くなる問題等を回避することができる。また、本EL表示パネルでも、実施の形態1の場合と同様に、発光効率の向上を図ることができる。

【0130】〔実施の形態3〕本実施の形態では、FET（Field Effect Transistor）型アクティブ素子、特に薄膜トランジスタ（TFT：Thin Film Transistor）型アクティブ素子を用いたEL表示パネル（表示パネル）の構成及びその駆動方法について、図9から図12に基づいて説明する。本実施の形態のEL表示パネルは、図9に示す構成である。図9は、第3の実施の形態のEL表示パネルにおける画素の等価回路を示す回路図である。

【0131】本EL表示パネルでは、各行に走査側電極 $G$ 及び走査側電極 $R$ が設けられている。走査側電極 $G$ 及び走査側電極 $R$ は、各行に配置された各画素 $A$ に接続されている。また、本EL表示パネルでは、各列に信号電極 $S$ が設けられている。信号電極 $S$ は、各列に配置された各画素 $A$ に接続されている。つまり、本EL表示パネルには、走査側に2本の電極が設けられており、信号側（データ側）に $n$ 本の電極が設けられている。

【0132】このEL表示パネルの画素（発光器） $A_{11}$ には、TFT素子（アクティブ素子、トランジスタ型アクティブ素子） $T_{r11}$ 、有機EL素子（ダイオード型発光素子） $O_{L11}$ 、及びコンデンサ $C_{11}$ が設けられている。そして、TFT素子 $T_{r11}$ のドレイン（第1端子）、有機EL素子 $O_{L11}$ のアノード（第1端子）、及びコンデンサ $C_{11}$ の一方の電極（第1端子）が、共通端



(15)

特開2001-350431

27

続されている。TFT素子 $T_{r,i}$ のゲート（第3端子）は、走査側電極 $G_i$ に接続されている。コンデンサ $C_{i1}$ の他方の電極（第2端子）、つまり共通端子 $P_{i1}$ 側とは異なる電極は、画素 $A_i$ に共通のGND（グラウンド）端子に接続されている。有機EL素子 $O_{L,i}$ のカソード（第2端子）、つまり共通端子 $P_{i1}$ 側とは異なる端子は、走査側電極 $R_i$ に接続されている。

【0133】このEL表示パネルの駆動方法について、図10及び図11（a）から図11（c）に基づいて説明する。図10は、第3の実施の形態のEL表示パネルを駆動する際の、各電極の電位の変化を示すタイミングチャートである。また、図11（a）から図11（c）は、このEL表示パネルを駆動した際の画素 $A_{i1}$ の状態を示す模式図であり、図11（a）は選択状態を、図11（b）は非選択状態1を、図11（c）は非選択状態2を示している。ここで、図10における（1）・（2）・（3）・（4）・（5）・（6）は、それぞれ走査側電極 $G_i$ ・ $R_i$ 、走査側電極 $G_i$ ・ $R_i$ 、走査側電極 $G_i$ ・ $R_i$ に設定する電位の変化を示している。また、図10における（7）・（8）は、それぞれ信号電極 $S_i$ ・ $S_i$ に設定する電位の変化を示している。そして、図10における（9）・（10）・（11）・（12）は、それぞれ共通端子 $P_{i1}$ ・ $P_{i2}$ ・ $P_{i1}$ ・ $P_{i2}$ での電位の変化を示している。

【0134】このEL表示パネルを駆動する場合に、第1行から第 $m$ 行まで順次各行を選択し、各行に属する画素 $A$ のコンデンサ $C$ を充電する。そして、コンデンサ $C$ が充電された後、非選択状態となった画素 $A$ は、コンデンサ $C$ に蓄積された電荷を放電しながら有機EL素子 $O_L$ を発光させる。なお、第1行の選択から第 $m$ 行の選択までの期間は1フィールド期間である。

【0135】このEL表示パネルの駆動について、さらに具体的に説明する。第1行を選択すると、まず走査側電極 $G_i$ の電位を $V_e$ （ $V_e > 0$ ）とし、走査側電極 $R_i$ の電位を $V_c$ （ $V_c > 0$ ）とする（図10における（1）・（2））。ここで、 $V_e$ は、TFT素子 $T_r$ のゲートソース間に閾値電圧以上の電位差を印加できる電位であり、TFT素子 $T_r$ のゲートをONにしてソースドレイン間を導通状態にする電位である。ここで、 $V_e$ と $V_c$ とは、 $V_e > V_c$ の関係にある。

【0136】これと前後し、各信号電極 $S_i$ に信号電位を設定する。この信号電位は、第1行の各画素 $A_{i1}$ が示すべき階調に応じたものである。ここでは画素 $A_{i1}$ に $V_1$ （ $V_1 > 0$ ）を、画素 $A_{i2}$ に $V_4$ （ $V_4 > 0$ ）を設定するものとする（図10における（7）・（8））。このとき、画素 $A_{i1}$ 及び画素 $A_{i2}$ における共通端子 $P_{i1}$ 及び共通端子 $P_{i2}$ の電位は、選択前の電位から徐々に上昇

28

$a$ の最大値 $V_b$ よりも大きいものとする（ $V_c > V_b \geq V_a$ ）。

【0137】なお、本実施の形態のようにアクティブ素子としてTFT素子 $T_r$ を用いた場合には、信号電位 $V_a$ が負電位となることがあってもよい。特に、画素 $A_{i1}$ を発光させないとき（暗の表示状態のとき）には、信号電位 $V_a$ として負電位を設定することが好ましい。これは、TFT素子 $T_r$ のOFF抵抗が無限大ではないことに関係する。TFT素子 $T_r$ のOFF抵抗が無限大ではないため、画素 $A_{i1}$ が選択されていないとき（TFT素子 $T_r$ がOFF状態のとき）にも、TFT素子 $T_r$ を流す電流（リーク電流）が流れる。この電流によるクロストークのために、暗の表示状態が若干明るくなることもある。そこで、良好な（暗い）暗の表示状態を実現するためには、上記のように信号電位 $V_a$ を負電位として、コンデンサ $C_{i1}$ の共通端子 $P_{i1}$ 側の電極に負電荷を蓄積させることが好ましい。これにより、上記リーク電流を相殺することができ、良好な暗状態を維持することができる。なお、有機EL素子 $O_L$ 自体もコンデンサ特性を有するので、上記の作用を得るためには必ずしもコンデンサ $C_{i1}$ が必要ではなく、有機EL素子 $O_L$ に逆方向の電位差をかけることができればよい。

【0138】画素 $A_{i1}$ が選択されたときの状態（選択状態）は、図11（a）に示す状態である。選択状態では、走査側電極 $G_i$ の電位が $V_e$ であり、TFT素子 $T_{r,i}$ のソースドレイン間が導通状態となる。また、信号電極 $S_i$ に信号電位 $V_a$ が設定される。したがって、TFT素子 $T_{r,i}$ を介してコンデンサ $C_{i1}$ に電流が流れる。そして、信号電位 $V_a$ に対応した電荷がコンデンサ $C_{i1}$ に蓄積される。ここでは、コンデンサ $C_{i1}$ の共通端子 $P_{i1}$ 側の電極に正電荷を注入する。このとき、 $V_c$ は信号電位 $V_a$ の最大値 $V_b$ よりも大きいため、有機EL素子 $O_{L,i1}$ には逆電位状態（非導通状態）の電位差が印加されることになる。このため、有機EL素子 $O_{L,i1}$ に電流が流れることはなく、有機EL素子 $O_{L,i1}$ は発光しない。

【0139】そして、次の第2行の選択に移行する前に、走査側電極 $G_i$ の電位を $-V_d$ （ $-V_d < 0$ ）とする。ここで、 $-V_d$ は、TFT素子 $T_r$ のゲートソース間に閾値電圧以下の電位差を印加する電位であり、TFT素子 $T_r$ のゲートをOFFにしてソースドレイン間を非導通状態にする電位である。これにより、共通端子 $P_{i1}$ と信号電極 $S_i$ とが非導通となる。したがって、TFT素子 $T_{r,i}$ を通したコンデンサ $C_{i1}$ への電荷の出入りはなくなる。また、この状態でも、走査側電極 $R_i$ の電位を $V_c$ に保っており、有機EL素子 $O_{L,i1}$ には逆電位状態（非導通状態）の電位差が印加されることにな



(16)

特開2001-350431

29

30

2へ移行するが、この非選択状態の維持期間は、0以上の任意の期間でよい。そして、画素A<sub>11</sub>が次の選択状態になるまでの間で、走査側電極R<sub>1</sub>の電位をV<sub>c</sub>から0まで徐々に低下させる(図11(c)、非選択状態2)。このとき、走査側電極G<sub>1</sub>の電位は-V<sub>d</sub>を維持する。これにより、走査側電極R<sub>1</sub>の電位が、共通端子P<sub>11</sub>の電位V<sub>a</sub>より小さくなった時点で、有機EL素子O<sub>L11</sub>に順電位状態(導通状態)の電位差が印加されることになる。

【0141】ここで、有機EL素子O<sub>L11</sub>の順方向ON電圧以上の電位差を生じさせる電荷がコンデンサC<sub>11</sub>に蓄積されておれば、上記の時点から走査側電極R<sub>1</sub>の電位が0となるまでの間、有機EL素子O<sub>L11</sub>を介してその電荷が放出される。そして、その間に有機EL素子O<sub>L11</sub>が発光する。つまり、この非選択状態2において、コンデンサC<sub>11</sub>に蓄積された電荷に応じた電流(信号電位に応じた電流)が有機EL素子O<sub>L11</sub>を流れることで、有機EL素子O<sub>L11</sub>を発光させる。この非選択状態\*

$$Cf \times d(Vf) / dt = d(Qf) / dt - Cf \times d(Vr) / dt \\ = If - Cf \times d(Vr) / dt$$

となる。このとき、この有機EL素子O<sub>L11</sub>のカソード-アノード間に生じる電位差V<sub>f</sub>がほぼ固定の場合は、 $d(Vd) / dt$ がほぼ0となるので、有機EL素子O<sub>L11</sub>のカソード-アノード間を流れる電流I<sub>f</sub>は、 $I_f = Cf \times d(Vr) / dt$

となる。つまり、走査側電極R<sub>1</sub>の電位を2V<sub>c</sub>からV<sub>c</sub>まで変化させる速度、すなわち走査側電極R<sub>1</sub>の電位変化の勾配を制御することで有機EL素子O<sub>L11</sub>を流れる電流を制御することができる。

【0143】そこで、有機EL素子O<sub>L11</sub>を流れる電流が、有機EL素子O<sub>L11</sub>を高発光効率で発光させるような電流値となるように、走査側電極R<sub>1</sub>の電位変化の勾配を設定する。これにより、有機EL素子O<sub>L11</sub>を常に高発光効率で駆動させることが可能になる。したがって、本EL表示パネルでは発光効率の向上を図ることができる。

【0144】第1行に属する画素A<sub>11</sub>が選択状態を経た後、またはさらに非選択状態1を経た後、第2行を選択する。そして、走査側電極G<sub>2</sub>の電位をV<sub>e</sub>とし、走査側電極R<sub>2</sub>の電位をV<sub>c</sub>(V<sub>c</sub>>0)とする(図10における(3)・(4))。これと前後し、各信号電極S<sub>1</sub>に信号電位を設定する。ここでは画素A<sub>21</sub>にV<sub>4</sub>を、画素A<sub>22</sub>にV<sub>2</sub>(V<sub>2</sub>>0)を設定するものとする(図10における(11)・(12))。そして、上記と同様に画素A<sub>21</sub>を非選択状態1及び非選択状態2として第2行の画素A<sub>21</sub>を駆動する。

【0145】なお、ここでは、非選択状態1において走

\*2における有機EL素子O<sub>L11</sub>の発光により、信号電位に応じた階調を表現することができる。

【0142】有機EL素子O<sub>L11</sub>を流れる電流は、有機EL素子O<sub>L11</sub>のカソード-アノード間に生じる電位差に基づくとことになる。この有機EL素子O<sub>L11</sub>のカソード-アノード間に生じる電位差V<sub>f</sub>は、

$$Vf = Vg + Qf / Cf - Vr$$

V<sub>g</sub> : GNDの電位

Q<sub>f</sub> : コンデンサC<sub>11</sub>に蓄積された電荷

C<sub>f</sub> : コンデンサC<sub>11</sub>の容量

V<sub>r</sub> : 走査側電極R<sub>1</sub>の電位

である。ここで、有機EL素子O<sub>L11</sub>のカソード-アノード間を流れる電流I<sub>f</sub>は、コンデンサC<sub>11</sub>に蓄積された電荷の変化量である。そこで、上記式を時間で微分すると、GNDの電位は定数なので消えて、

$$d(Vf) / dt = d(Qf / Cf) / dt - d(Vr) / dt$$

となり、

ず、図12(a)から図12(c)に示すような構成及び駆動方法を採用してもよい。図12(a)から図12(c)は、本実施の形態の一変形例におけるEL表示パネルを駆動した際の画素A<sub>11</sub>の状態を示す模式図であり、図12(a)は選択状態を、図12(b)は非選択状態1を、図12(c)は非選択状態2を示している。

【0146】このEL表示パネルでは、コンデンサC<sub>11</sub>の共通端子P<sub>11</sub>側とは異なる電極が、走査側電極R<sub>1</sub>に接続されている。有機EL素子O<sub>L11</sub>のカソード、つまり共通端子P<sub>11</sub>側とは異なる端子は、全画素Aに共通のCOM(コモン)端子に接続されている。これ以外は、図11(a)から図11(c)のものと同一構成である。

【0147】このEL表示パネルでは、COM(コモン)端子の電位を常にV<sub>c</sub>に設定しておく。そして、選択状態では、走査側電極R<sub>1</sub>の電位を0として上記と同様にコンデンサC<sub>11</sub>を充電する(図12(a))。そして、上記と同様の非選択状態1(図12(b))を経て非選択状態2に至る。非選択状態2では、走査側電極R<sub>1</sub>の電位を0からV<sub>c</sub>に変化させる(図12(c))。これにより、上記と同様に有機EL素子O<sub>L11</sub>を発光させることができる。

【0148】このように、本EL表示パネルにおける画素A<sub>11</sub>の構成では、従来の技術の項で示したTFTを用いたEL表示パネルの画素の構成(図29参照)とは異なり、コンデンサC<sub>11</sub>に蓄積された電荷によって有機EL素子O<sub>L11</sub>を駆動して発光させる。つまり、電圧制御

(17)

特開2001-350431

31

定化させることができる。

【0149】上記では、画素 $A_{11}$ の発光強度を制御して階調を表現するための信号として信号電圧を用いる場合について説明した。この構成では、TFT素子 $T_{r11}$ のソース・ドレイン間電圧ドロップの各画素間でのバラツキや、コンデンサ $C_{11}$ の容量の各画素間でのバラツキにより、各画素間での発光強度にバラツキが生じることがある。このバラツキを抑制するためには、階調を表現するための信号として上記の信号電位の代わりに信号電流を用いるとよい。つまり、信号電極 $S_{11}$ を駆動する信号側ドライバ102（図18参照）を、電圧制御型のものから電流制御型のものに変更すればよい。これにより、コンデンサ $C_{11}$ に蓄積する電荷を正確に制御することが可能になり、従来のものと比較して各画素間での発光強度のバラツキを抑制することができる。

【0150】また、本EL表示パネルでも、実施の形態1または2と同様に、有機EL素子 $O_{L11}$ の発光効率が高くなるような電流を有機EL素子 $O_{L11}$ に流すことができる。そのため、発光効率のよいEL表示パネルを構成することができる。

【0151】〔実施の形態4〕本実施の形態では、実施の形態3のEL表示パネルに対して有機EL素子 $O_{L11}$ の極性を変えた場合の構成と、その駆動方法について図13から図16に基づいて説明する。本実施の形態のEL表示パネル（表示パネル）は、図13に示す構成である。図13は、第4の実施の形態のEL表示パネルにおける画素の等価回路を示す回路図である。

【0152】本EL表示パネルは、実施の形態3のEL表示パネルに対して有機EL素子 $O_{L11}$ の極性を逆にした点以外は、実施の形態3のEL表示パネルと同様の構成である。

【0153】すなわち、本EL表示パネルの画素（発光器） $A_{11}$ では、TFT素子（アクティブ素子、トランジスタ型アクティブ素子） $T_{r11}$ のドレイン（第1端子）、有機EL素子（ダイオード型発光素子） $O_{L11}$ のカソード（第1端子）、及びコンデンサ $C_{11}$ の一方の電極（第1端子）が、共通端子 $P_{11}$ において電気的に接続されている。また、TFT素子 $T_{r11}$ のソース（第2端子）、つまり共通端子 $P_{11}$ 側とは異なるゲート以外の端子は、信号電極 $S_{11}$ に接続されている。TFT素子 $T_{r11}$ のゲート（第3端子）は、走査側電極 $G_{11}$ に接続されている。コンデンサ $C_{11}$ の他方の電極（第2端子）、つまり共通端子 $P_{11}$ 側とは異なる電極は、全画素 $A$ に共通のGND（グラウンド）端子に接続されている。有機EL素子 $O_{L11}$ のアノード（第2端子）、つまり共通端子 $P_{11}$ 側とは異なる端子は、走査側電極 $R_{11}$ に接続されている。

32

を駆動する際の、各電極の電位の変化を示すタイミングチャートである。また、図15（a）から図15（c）は、このEL表示パネルを駆動した際の画素 $A_{11}$ の状態を示す模式図であり、図15（a）は選択状態を、図15（b）は非選択状態1を、図15（c）は非選択状態2を示している。ここで、図14における（1）・（2）・（3）・（4）・（5）・（6）は、それぞれ走査側電極 $G_{11}$ ・ $R_{11}$ 、走査側電極 $G_{11}$ ・ $R_{11}$ 、走査側電極 $G_{11}$ ・ $R_{11}$ に設定する電位の変化を示している。また、図14における（7）・（8）は、それぞれ信号電極 $S_{11}$ ・ $S_{11}$ に設定する電位の変化を示している。そして、図14における（9）・（10）・（11）・（12）は、それぞれ共通端子 $P_{11}$ ・ $P_{11}$ ・ $P_{11}$ ・ $P_{11}$ での電位の変化を示している。

【0154】このEL表示パネルを駆動する場合には、第1行から第 $m$ 行まで順次各行を選択し、各行に属する画素 $A$ のコンデンサ $C$ を充電する。そして、コンデンサ $C$ が充電された後、非選択状態となった画素 $A$ は、コンデンサ $C$ に蓄積された電荷を放電しながら有機EL素子 $O_L$ を発光させる。なお、第1行の選択から第 $m$ 行の選択までの期間は1フィールド期間である。

【0155】このEL表示パネルの駆動について、さらに具体的に説明する。第1行を選択すると、まず走査側電極 $G_{11}$ の電位を $V_d$ （ $V_d > 0$ ）とし、走査側電極 $R_{11}$ の電位を $-V_c$ （ $V_c > 0$ ）とする（図14における（1）・（2））。ここで、 $V_d$ は、TFT素子 $T_{r11}$ のゲート・ソース間に閾値電圧以上の電位差を印加できる電位であり、TFT素子 $T_{r11}$ のゲートをONにしてソース・ドレイン間を導通状態にする電位である。

【0156】これと前後し、各信号電極 $S_{11}$ に信号電位を設定する。この信号電位は、第1行の各画素 $A_{11}$ に示すべき階調に応じたものである。ここでは画素 $A_{11}$ に $-V_1$ （ $V_1 > 0$ ）を、画素 $A_{12}$ に $-V_4$ （ $V_4 > 0$ ）を設定するものとする（図14における（7）・（8））。このとき、画素 $A_{11}$ 及び画素 $A_{12}$ における共通端子 $P_{11}$ 及び共通端子 $P_{12}$ の電位は、選択前の電位から徐々に下降し信号電位（それぞれ $-V_1$ 及び $-V_4$ ）に達する（図14における（9）・（10））。なお、一般的な信号電位を示すときには $-V_a$ と記す。ここで、 $-V_c$ は信号電位 $-V_a$ の最少値 $-V_b$ よりも小さい、つまり $-V_c$ の絶対値 $V_c$ は信号電位 $-V_a$ の絶対値 $V_a$ の最大値 $V_b$ よりも大きいものとする（ $V_c > V_b \geq V_a$ ）。

【0157】このように、画素 $A_{11}$ が選択されたときの状態（選択状態）は、図15（a）に示す状態である。選択状態では、走査側電極 $G_{11}$ の電位が $V_d$ であり、TFT素子 $T_{r11}$ のソース・ドレイン間が導通状態とな

40

(18)

特開2001-350431

33

がコンデンサ $C_{11}$ に蓄積される。ここでは、コンデンサ $C_{11}$ の共通端子 $P_{11}$ 側の電極に負電荷を注入する。このとき、 $-V_c$ は信号電位 $-V_a$ の最少値 $-V_b$ よりも小さいため、有機EL素子 $O_{L11}$ には逆電位状態（非導通状態）の電位差が印加されることになる。このため、有機EL素子 $O_{L11}$ に電流が流れることはなく、有機EL素子 $O_{L11}$ は発光しない。

【0159】そして、次の第2行の選択に移行する前に、走査側電極 $G_i$ の電位を $-V_e$ （ $-V_e < 0$ ）とする。ここで、 $-V_e$ は、TFT素子 $T_{r1}$ のゲートソース間に閾値電圧以下の電位差を印加する電位であり、TFT素子 $T_{r1}$ のゲートをOFFにしてソースドレイン間を非導通状態にする電位である。これにより、共通端子 $P_{11}$ と信号電極 $S_i$ とが非導通となる。したがって、TFT素子 $T_{r1}$ を通したコンデンサ $C_{11}$ への電荷の出入りはなくなる。また、この状態でも、走査側電極 $R_i$ の電位を $-V_c$ に保っており、有機EL素子 $O_{L11}$ には逆電位状態（非導通状態）の電位差が印加されることになる。このため、有機EL素子 $O_{L11}$ に電流が流れることはなく、有機EL素子 $O_{L11}$ は発光しない。

【0160】ここで、非選択期間1から次の非選択期間2へ移行するが、この非選択状態の維持期間は、0以上の任意の期間でよい。そして、画素 $A_{11}$ が次の選択状態になるまでの間で、走査側電極 $R_i$ の電位を $V_c$ から0まで徐々に低下させる（図11（c））。非選択状態2）。このとき、走査側電極 $G_i$ の電位は $-V_d$ を維持する。これにより、走査側電極 $R_i$ の電位が、共通端子 $P_{11}$ の電位 $-V_a$ より小さくなった時点で、有機EL素子 $O_{L11}$ に順電位状態（導通状態）の電位差が印加されることになる。

【0161】ここで、有機EL素子 $O_{L11}$ の順方向ON電圧以上の電位差を生じさせる電荷がコンデンサ $C_{11}$ に蓄積されておれば、上記の時点から走査側電極 $R_i$ の電位が0となるまでの間、有機EL素子 $O_{L11}$ を介してその電荷が放出される。そして、その間に有機EL素子 $O_{L11}$ が発光する。つまり、この非選択状態2において、コンデンサ $C_{11}$ に蓄積された電荷に応じた電流（信号電位に応じた電流）が有機EL素子 $O_{L11}$ を流れることで、有機EL素子 $O_{L11}$ を発光させる。この非選択状態2における有機EL素子 $O_{L11}$ の発光により、信号電位に応じた階調を表現することができる。

【0162】第1行に属する画素 $A_{11}$ が選択状態を経た後、またはさらに非選択状態1を経た後、第2行を選択する。そして、走査側電極 $G_i$ の電位を $V_d$ とし、走査側電極 $R_i$ の電位を $-V_c$ （ $V_c > 0$ ）とする（図14における（3）・（4））。これと前後し、各信号電極 $S_i$ に信号電位を設定する。ここでは画素 $A_{11}$ に $-V_4$

34

して第2行の画素 $A_{11}$ を駆動する。

【0163】なお、ここでは、非選択状態1において走査側電極 $R_i$ の電位を $-V_c$ とし（図15（b））、非選択状態2において走査側電極 $R_i$ の電位を $-V_c$ から0に変化させるようにした（図15（c））。これに限らず、図16（a）から図16（c）に示すような構成及び駆動方法を採用してもよい。図16（a）から図16（c）は、本実施の形態の一変形例におけるEL表示パネルを駆動した際の画素 $A_{11}$ の状態を示す模式図であり、図16（a）は選択状態を、図16（b）は非選択状態1を、図16（c）は非選択状態2を示している。

【0164】このEL表示パネルでは、コンデンサ $C_{11}$ の共通端子 $P_{11}$ 側とは異なる電極が、走査側電極 $R_i$ に接続されている。有機EL素子 $O_{L11}$ のアノード、つまり共通端子 $P_{11}$ 側とは異なる端子は、全画素 $A$ に共通のCOM（コモン）端子に接続されている。これ以外は、図15（a）から図15（c）のものと同一構成である。

【0165】このEL表示パネルでは、COM（コモン）端子の電位を常に $-V_c$ に設定しておく。そして、選択状態では、走査側電極 $R_i$ の電位を0として上記と同様にコンデンサ $C_{11}$ を充電する（図16（a））。そして、上記と同様の非選択状態1（図16（b））を経て非選択状態2に至る。非選択状態2では、走査側電極 $R_i$ の電位を0から $-V_c$ に変化させる（図16（c））。これにより、上記と同様に有機EL素子 $O_{L11}$ を発光させることができる。

【0166】本実施の形態のEL表示パネルでも、実施の形態3の場合と同様に、電流制御で有機EL素子 $O_{L11}$ を駆動し、従来のものと比較して有機EL素子 $O_{L11}$ の発光強度を安定化させることができる。また、階調を表現するための信号として上記の信号電位の代わりに信号電流を用いることで、コンデンサ $C_{11}$ に蓄積する電荷を正確に制御することが可能になり、従来のものと比較して各画素間での発光強度のバラツキを抑制することもできる。

【0167】また、本EL表示パネルでも、実施の形態1から3の場合と同様に、有機EL素子 $O_{L11}$ の発光効率が最もよくなるような電流を有機EL素子 $O_{L11}$ に流すことができる。そのため、発光効率のよいEL表示パネルを構成することができる。

【0168】なお、実施の形態1から4では、ダイオード型発光素子の代表例として有機EL素子を用いた場合について説明したが、本発明はLED等他のダイオード型発光素子にも適用することが可能である。

【0169】

【発明の効果】本発明の発光器は、以上のように、第1

(19)

35

第2端子を有するコンデンサとを備え、アクティブ素子、ダイオード型発光素子、及びコンデンサの各第1端子が互いに電気的に接続されており、アクティブ素子のスイッチング動作を制御しつつ、アクティブ素子、ダイオード型発光素子、及びコンデンサの各第2端子に個別に電位を設定可能な構成である。

【0170】上記の構成では、コンデンサに所定量の電荷を蓄積させることができる。また、コンデンサに蓄積させた電荷量に応じてダイオード型発光素子を発光させることができる。これにより、コンデンサに電荷を蓄積させるときに印加する電位差（または電位差に起因して流れる電流）によってダイオード型発光素子の発光量を決定することができる。したがって、上記の構成では、発光輝度の安定した階調発光を行うことが可能である。

【0171】また、ダイオード型発光素子を発光させる際には、ダイオード型発光素子に流れる電流を制御することができる。したがって、ダイオード型発光素子における発光効率の向上を図ることができる。

【0172】さらに、上記の構成は、ダイオード型発光素子に流れる電流を制御するための付加抵抗を特に必要とするものではない。そのため、コンデンサの充電時における時定数が大きくなることを抑制することができる。充電に要する時間を短縮することができる。

【0173】以上のように、上記構成の発光器では、ダイオード型発光素子の発光効率の向上を図り、かつ、コンデンサを充電する際の時定数の増大を抑制しつつ、安定した階調発光を行うことが可能である。

【0174】本発明の発光器は、上記の発光器において、さらに、アクティブ素子がダイオード型アクティブ素子であり、ダイオード型発光素子の順方向と、ダイオード型アクティブ素子の順方向とが、揃っている構成である。

【0175】上記の構成では、各第2端子の電位を制御することにより、アクティブ素子のスイッチング動作も制御できる。これにより、回路構成の簡略化を図ることができる。

【0176】あるいは、本発明の発光器は、上記の発光器において、さらに、アクティブ素子が、第1端子と第2端子との間のスイッチングを制御するための電位が設定される第3端子を備えたトランジスタ型アクティブ素子である構成である。

【0177】上記の構成では、コンデンサの第2端子またはダイオード型発光素子の第2端子の何れかを、一定電位とすることができる。これにより、回路構成の簡略化を図ることができる。

【0178】本発明の発光装置は、以上のように、上記何れかの発光器と、制御部とを備え、この制御部が、ア

特開2001-350431

36

クティブ素子を非導通状態にしつつ、コンデンサに蓄積させた電荷をダイオード型発光素子を介して放電させるように、コンデンサの第2端子とダイオード型発光素子の第2端子との間の電位差を変化させる動作とを行う構成である。

【0179】本発明の発光装置は、以上のように、上記のアクティブ素子がダイオード型アクティブ素子である発光器と、制御部とを備え、この制御部が、ダイオード型アクティブ素子に順方向の電位差が生じるようにダイオード型アクティブ素子の第2端子とコンデンサの第2端子との間に電位差を生じさせることでコンデンサに電荷を蓄積させる動作と、ダイオード型アクティブ素子に逆方向の電位差が生じるようにダイオード型アクティブ素子の第2端子とコンデンサの第2端子との間に電位差を生じさせつつ、コンデンサに蓄積させた電荷をダイオード型発光素子を介して放電させるように、コンデンサの第2端子とダイオード型発光素子の第2端子との間の電位差を変化させる動作とを行う構成である。

【0180】本発明の発光装置は、以上のように、上記のアクティブ素子がトランジスタ型アクティブ素子である発光器と、制御部とを備え、この制御部が、トランジスタ型アクティブ素子を導通状態にしつつ、アクティブ素子の第2端子とコンデンサの第2端子との間に電位差を生じさせることでコンデンサに電荷を蓄積させる動作と、トランジスタ型アクティブ素子を非導通状態にしつつ、コンデンサに蓄積させた電荷をダイオード型発光素子を介して放電させるように、コンデンサの第2端子とダイオード型発光素子の第2端子との間の電位差を変化させる動作とを行う構成である。

【0181】上記の各構成では、上記発光器の上述した動作を、制御部によって制御することができる。

【0182】本発明の表示パネルは、以上のように、上記何れかの発光器が行列状に配置された構成である。

【0183】上記の構成では、各発光器が画素となって全体として画像を表示することが可能になる。上記の発光器では発光効率の向上を図ることができるため、この表示パネルでは消費電力を低減しつつ十分な明度での画像表示を実現することが可能になる。

【0184】また、上記の構成では、発光輝度を安定化させることが可能な発光器を用いることにより、従来のようなTFTのバラツキによる発光輝度のバラツキを抑制することができ、表示画像の品位向上を図ることができる。

【0185】本発明の表示パネルは、以上のように、上記のアクティブ素子がトランジスタ型アクティブ素子である発光器が行列状に配置されてなるとともに、各発光器の間で、コンデンサの第2端子同士またはダイオード

(20)

37

ンジスタ型アクティブ素子を備えたものを用いた際に、各発光器における4つの第2端子のうちの1つを各発光器の間で共通化することができる。これにより、配線数を減らして回路構成の簡略化を図ることができる。

【0187】本発明の表示パネルは、上記のダイオード型アクティブ素子を有する発光器が行列状に配置されるとともに、列方向に配置された各発光器の間で、ダイオード型アクティブ素子の第2端子同士が接続され、行方向に配置された各発光器の間で、コンデンサの第2端子同士およびダイオード型発光素子の第2端子同士がそれぞれ電気的に接続されている構成である。

【0188】上記の構成では、各発光器におけるコンデンサの第2端子およびダイオード型発光素子の第2端子の電位を行ごとに独立して制御することで、各行における発光器の選択・非選択状態をつくり、また、各発光器におけるダイオード型アクティブ素子の第2端子の電位を列ごとに独立して制御することで各列における発光器の輝度状態を設定することができる。

【0189】本発明の表示パネルは、上記のトランジスタ型アクティブ素子を有する発光器が行列状に配置されるとともに、列方向に配置された各発光器の間で、トランジスタ型アクティブ素子の第2端子同士が接続され、行方向に配置された各発光器の間で、ダイオード型発光素子の第2端子同士またはコンデンサの第2端子同士、およびトランジスタ型アクティブ素子の第3端子同士が接続されている構成である。

【0190】上記の構成では、各発光器におけるダイオード型発光素子またはコンデンサの第2端子、およびトランジスタ型アクティブ素子の第3端子の電位を行ごとに独立して制御することで、各行における発光器の選択・非選択状態をつくり、また、各発光器におけるトランジスタ型アクティブ素子の第2端子の電位を列ごとに独立して制御することで各列における発光器の輝度状態を設定することができる。

【0191】本発明の発光装置は、上記のトランジスタ型アクティブ素子を有する発光器と、トランジスタ型アクティブ素子を導通状態にしつつ、ダイオード型発光素子に逆方向の電位差が生じるように、アクティブ素子の第2端子、及びトランジスタ型アクティブ素子の第2端子に電位を設定する動作を行う制御部とを備えた構成である。

【0192】上記の構成では、発光器をを発光させたくない場合に、ダイオード型発光素子を通して放電される極性とは逆の極性の電荷をコンデンサに蓄積させることができる。この逆極性の電荷により、リーク電流を相殺することができ、良好な暗状態を維持することができる。その結果、発光させたくない画素を良好な暗状態と

特開2001-350431

38

ルにおける画素の等価回路を示す回路図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態に係るEL表示パネルを駆動する際の各電極の電位の変化を示すタイミングチャートである。

【図3】本発明の第1の実施の形態に係るEL表示パネルを駆動した際の画素の状態を示す模式図であり、

(a)は選択状態を、(b)は非選択状態1を、(c)は非選択状態2を示している。

【図4】(a)から(c)は、本発明の第1の実施の形態に係る一変形例であり、図3(a)から図3(c)にそれぞれ対応している。

【図5】本発明の第2の実施の形態に係るEL表示パネルにおける画素の等価回路を示す回路図である。

【図6】本発明の第2の実施の形態に係るEL表示パネルを駆動する際の各電極の電位の変化を示すタイミングチャートである。

【図7】本発明の第2の実施の形態に係るEL表示パネルを駆動した際の画素の状態を示す模式図であり、

(a)は選択状態を、(b)は非選択状態1を、(c)は非選択状態2を示している。

【図8】(a)から(c)は、本発明の第2の実施の形態に係る一変形例であり、図7(a)から図7(c)にそれぞれ対応している。

【図9】本発明の第3の実施の形態に係るEL表示パネルにおける画素の等価回路を示す回路図である。

【図10】本発明の第3の実施の形態に係るEL表示パネルを駆動する際の各電極の電位の変化を示すタイミングチャートである。

【図11】本発明の第3の実施の形態に係るEL表示パネルを駆動した際の画素の状態を示す模式図であり、

(a)は選択状態を、(b)は非選択状態1を、(c)は非選択状態2を示している。

【図12】(a)から(c)は、本発明の第3の実施の形態に係る一変形例であり、図11(a)から図11(c)にそれぞれ対応している。

【図13】本発明の第4の実施の形態に係るEL表示パネルにおける画素の等価回路を示す回路図である。

【図14】本発明の第4の実施の形態に係るEL表示パネルを駆動する際の各電極の電位の変化を示すタイミングチャートである。

【図15】本発明の第4の実施の形態に係るEL表示パネルを駆動した際の画素の状態を示す模式図であり、

(a)は選択状態を、(b)は非選択状態1を、(c)は非選択状態2を示している。

【図16】(a)から(c)は、本発明の第4の実施の形態に係る一変形例であり、図15(a)から図15(c)にそれぞれ対応している。

(21)

特開2001-350431

39

40

【図18】本実施の形態に係るEL表示パネル及びその駆動系の構成を示すブロック図である。

【図19】(a)は、従来の青色発光有機EL素子の構成を示す断面図であり、(b)は、(a)における発光層の構造式である。

【図20】従来のRGB3色発光有機EL素子のピクセル構成を示す断面図である。

【図21】有機EL素子を用いた単純マトリクス型EL表示パネルの構成を示す斜視図である。

【図22】図19及び図20に示した有機EL素子の陰極と陽極との間の電圧と発光層を流れる電流との関係を示すグラフである。

【図23】図19及び図20に示した有機EL素子の発光層を流れる電流と発光輝度との関係を示すグラフである。

【図24】従来のマトリクス型EL表示パネルの構成を示すブロック図である。

【図25】従来の単純マトリクス型のEL表示パネルの駆動回路を示す回路図である。

【図26】従来のダイオードを用いたアクティブ・マトリクス型のEL表示パネルの画素の等価回路を示す回路図である。

【図27】(a)は、図26の画素の構造を示す平面図であり、(b)は、(a)のA-A線矢視断面図である。

【図28】従来のダイオードを用いたアクティブ・マトリクス型EL表示パネルの構成を示すブロック図であ

＊る。

【図29】従来のTFTを用いたアクティブ・マトリクス型のEL表示パネルにおける画素の等価回路を示す回路図である。

【図30】従来のTFTを用いたアクティブ・マトリクス型のEL表示パネルにおける画素の平面図である。

【図31】有機EL素子の印加電圧と発光輝度及び発光効率との関係を示すグラフである。

【図32】図30におけるB-B線矢視断面図である。

【図33】図30におけるC-C線矢視断面図である。

【符号の説明】

100 EL表示パネル（表示パネル）

101 走査側ドライバ（制御部）

102 信号側ドライバ（制御部）

103 コントローラ（制御部）

A 画素（発光器）

D ダイオード素子（アクティブ素子、ダイオード型アクティブ素子）

Tr TFT素子（アクティブ素子、トランジスタ型アクティブ素子）

OL 有機EL素子（ダイオード型発光素子）

C コンデンサ

S 信号電極

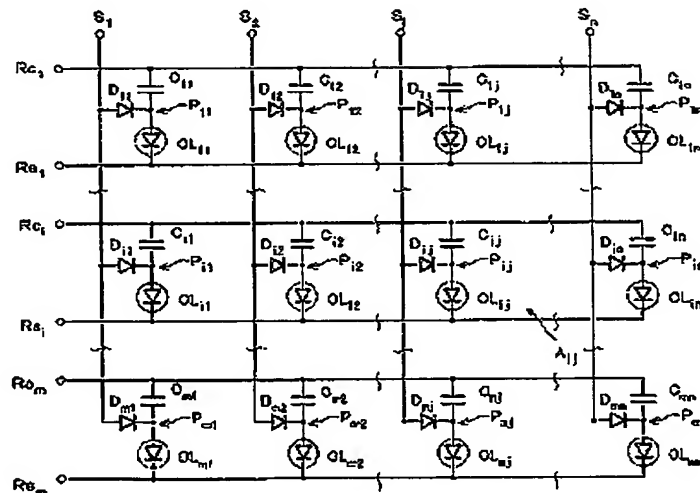
Rc 走査側電極

Rs 走査側電極

R 走査側電極

G 走査側電極

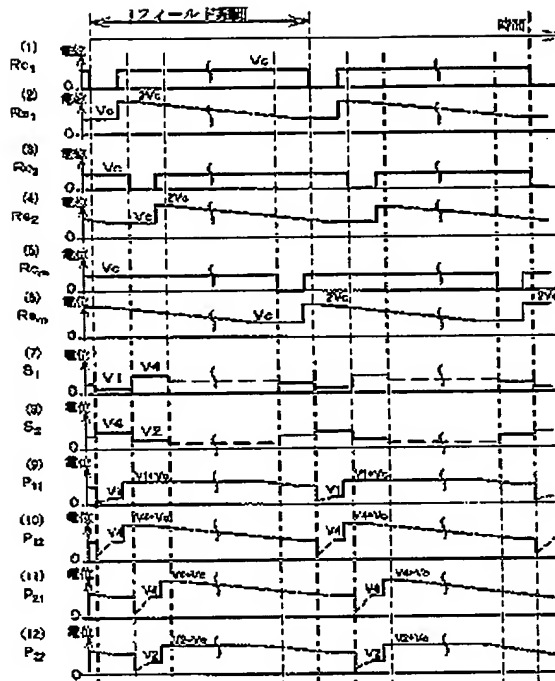
【図1】



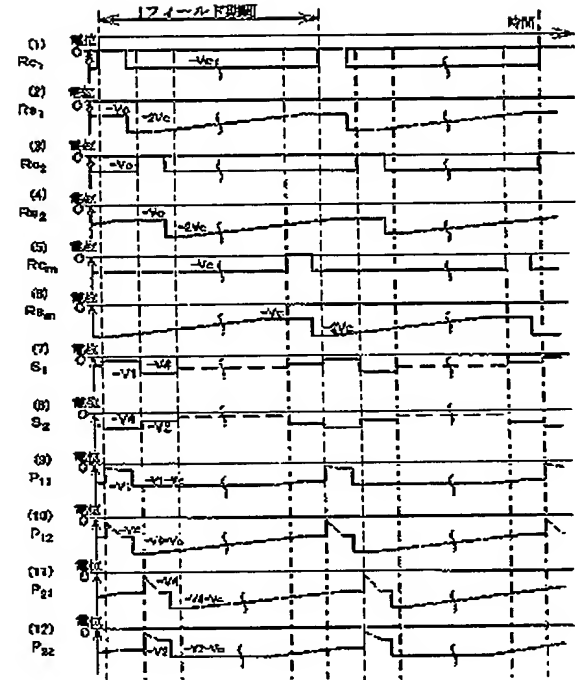
(22)

特開2001-350431

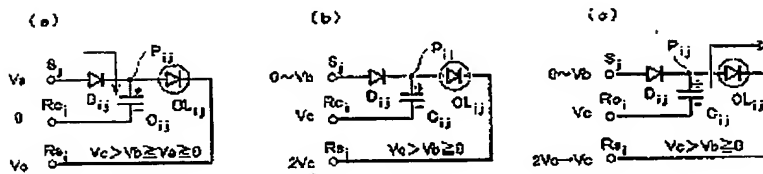
【図2】



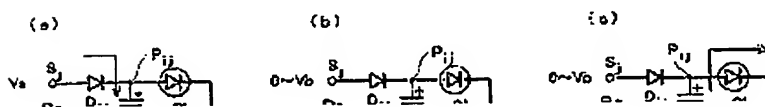
【図6】



【図3】



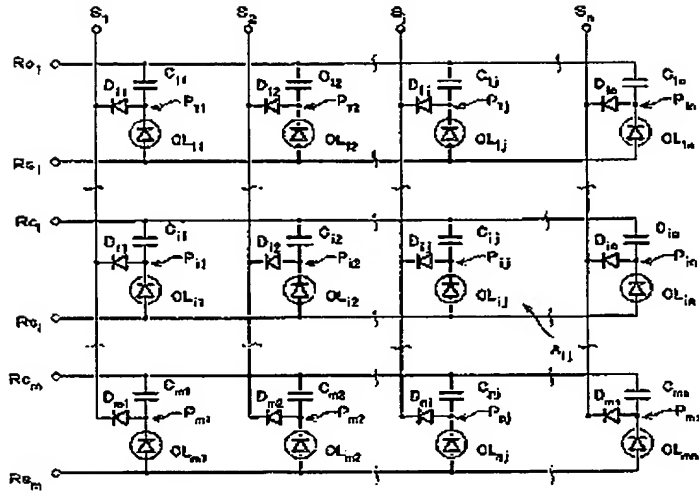
【図4】



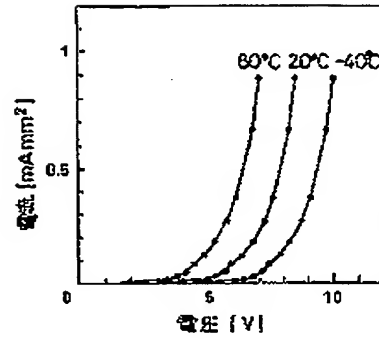
(23)

特開2001-350431

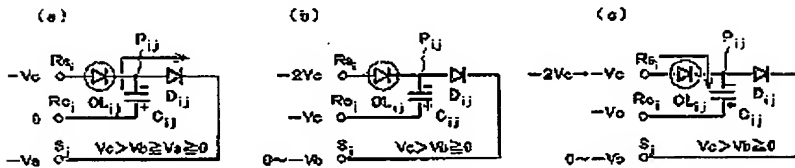
【図5】



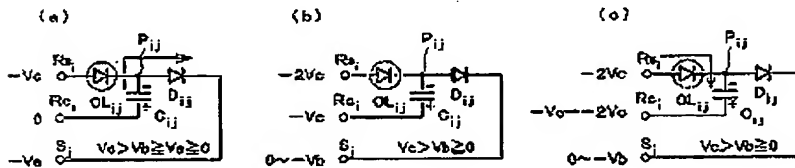
【図22】



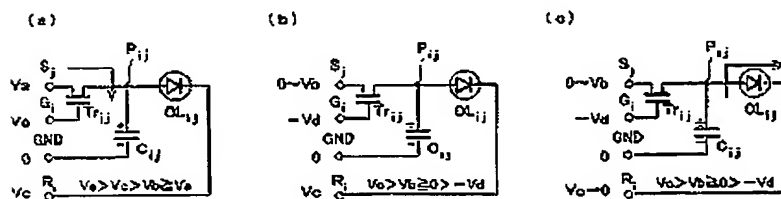
【図7】



【図8】



【図11】

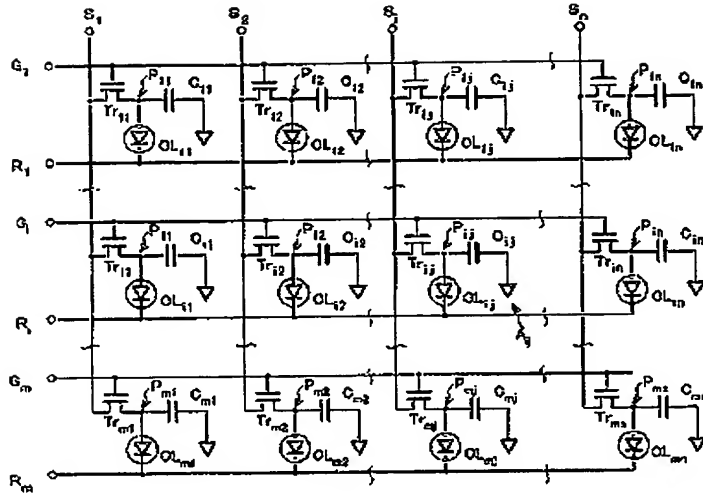




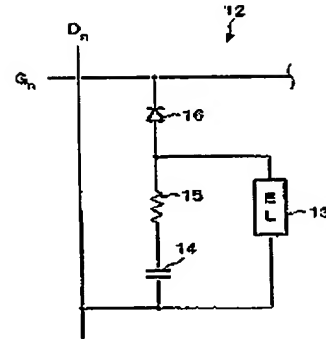
(24)

特開2001-350431

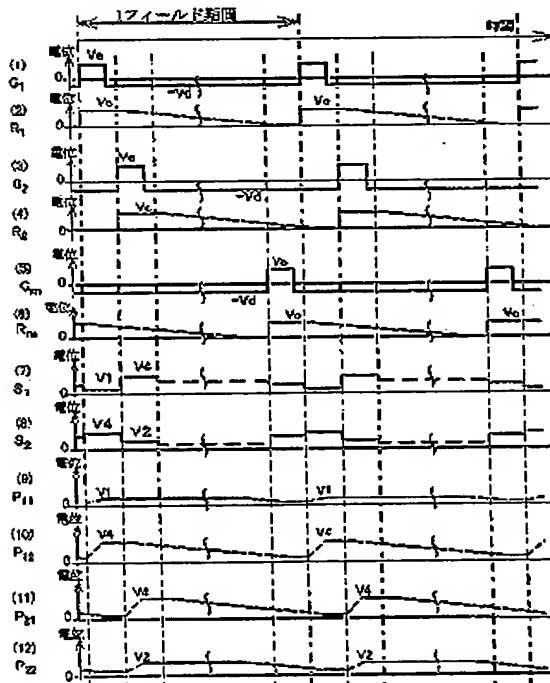
【図9】



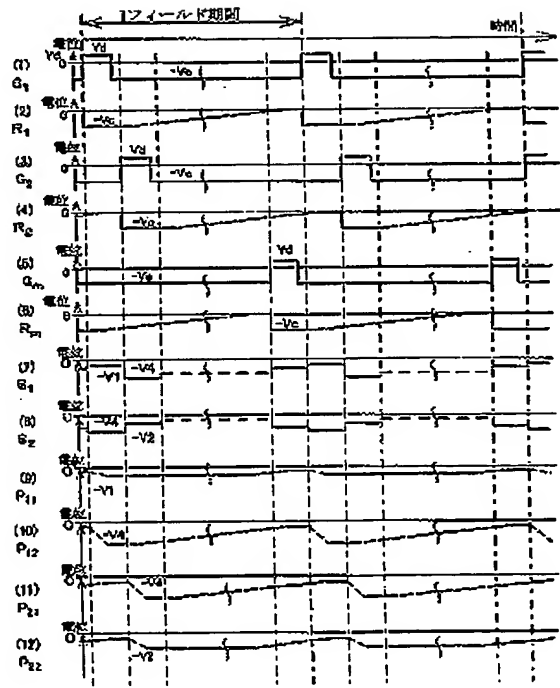
【図26】



【図10】



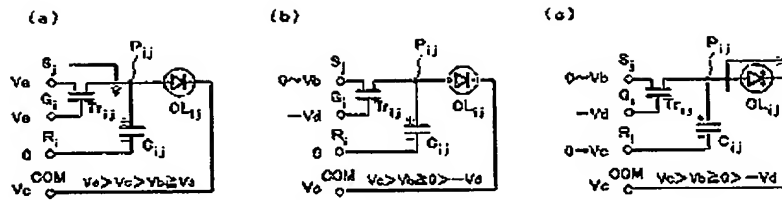
【図14】



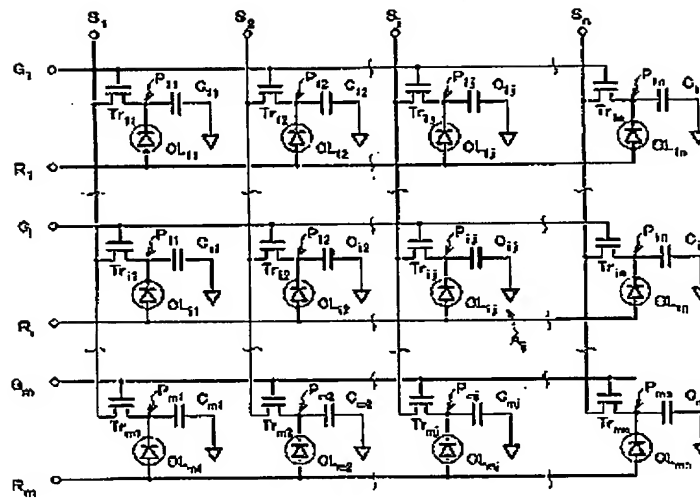
(25)

特開2001-350431

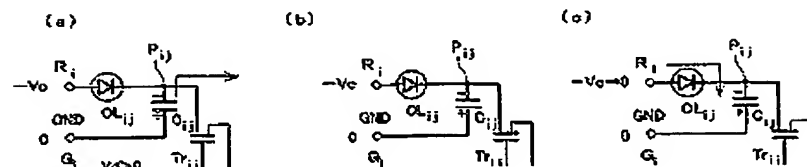
【図12】



【図13】



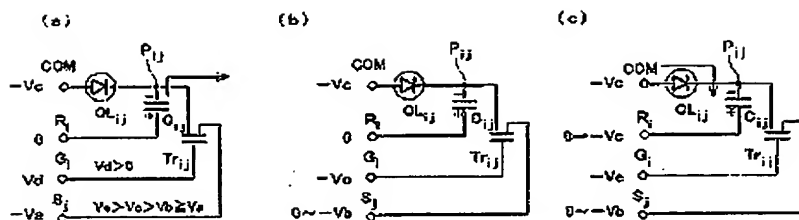
【図15】



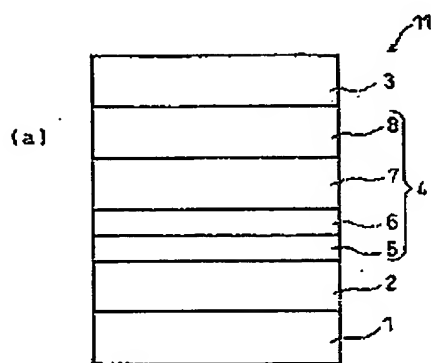
(25)

特開2001-350431

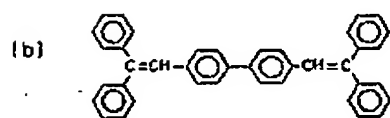
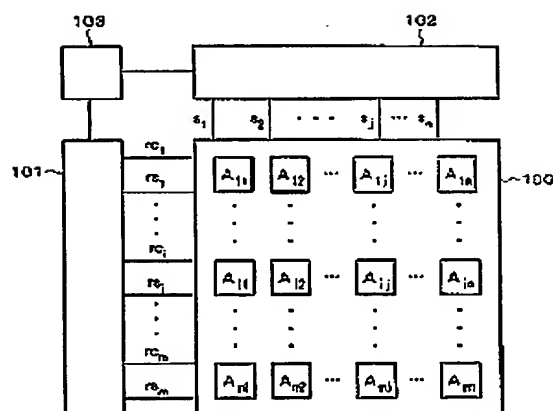
【図16】



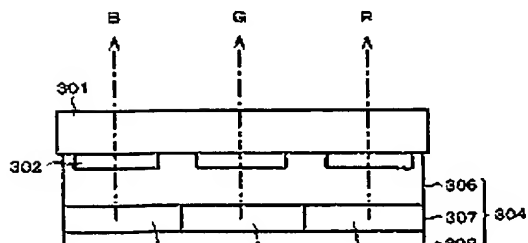
【図17】



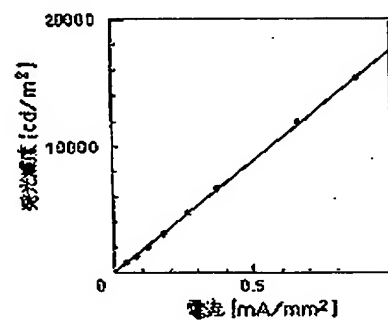
【図18】



【図20】



【図23】

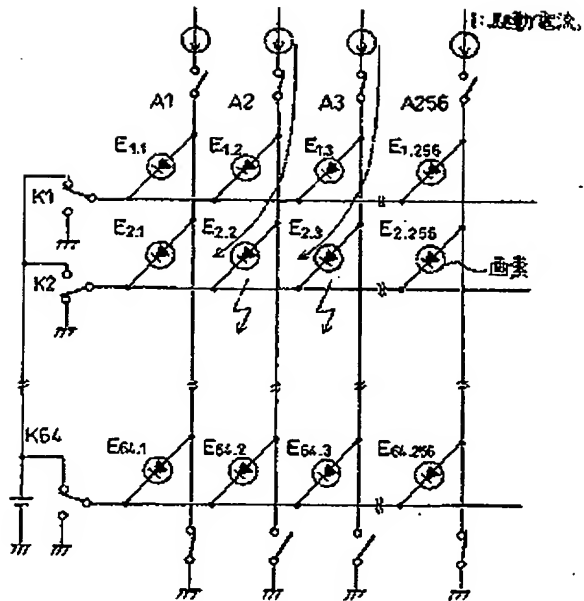




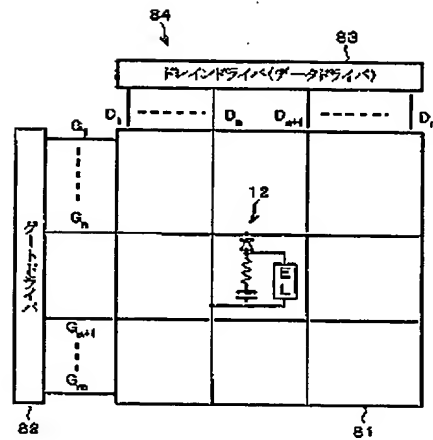
(28)

特開2001-350431

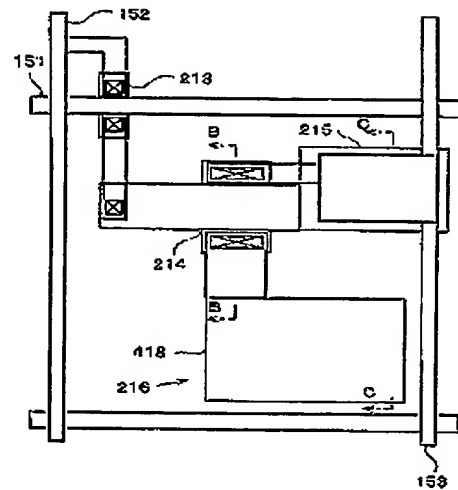
【图25】



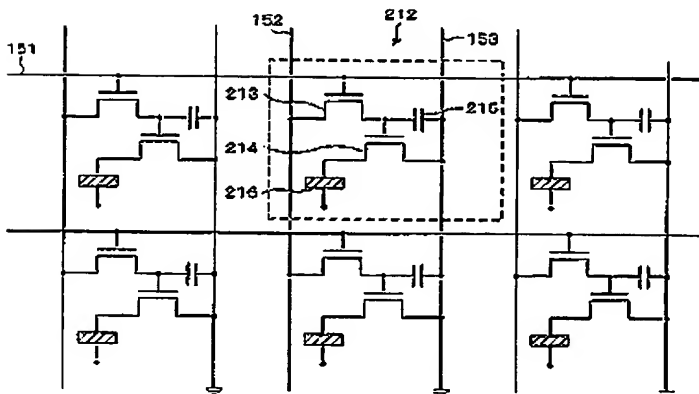
·【图28】



【图 3 (1)】



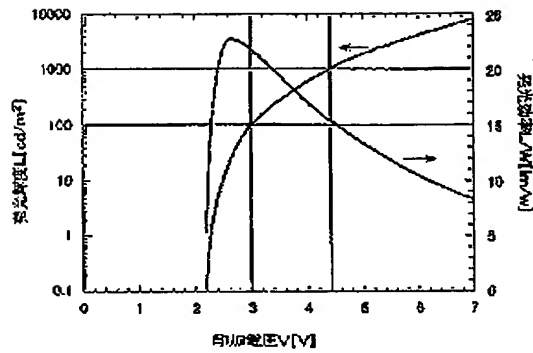
【图29】



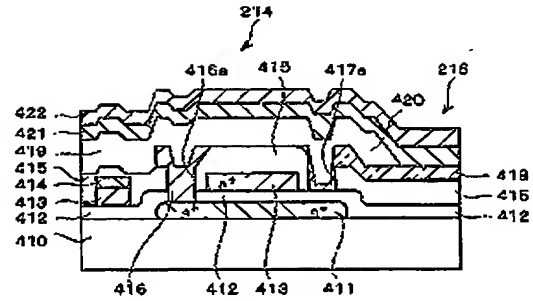
(29)

特開2001-350431

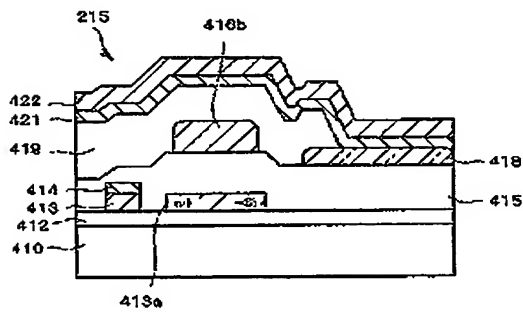
【図31】



【図32】



【図33】



フロントページの続き

Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 CA01 CB01 DA02  
 EB00 GA00  
 5C080 AA06 BB05 CC01 DD30 EE28  
 JJ02 JJ03 JJ04 JJ05 JJ06  
 KK02  
 5C094 AA07 BA02 BA27 CA19 EA04  
 EA05 EB02